明細書

1

白金錯体及び発光素子

技術分野

[0001] 本発明は、電気エネルギーを光に変換して発光できる発光素子用材料として有用な白金錯体に関する。本発明の白金錯体は、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア等の分野に好適に使用できる新規発光材料として有用である。

背景技術

[0002] 今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、中でも有機電界発光素子 (以下、「有機EL素子」と略す。)は、低電圧で高輝度の発光を得ることが出来る為、 有望な次世代の表示素子として注目を集めている。

有機EL素子は、従来用いられてきた液晶に比べて応答速度が速く、かつ自発光であることから、従来の液晶のようにバックライトを必要とせず、極めて薄型のフラットパネルディスプレイを形成することが可能である。このような有機EL素子は、電界発光現象を利用した発光デバイスであり、原理的にはLEDと同じであるが、発光材料として有機化合物を使用している点が特徴である。

このような有機化合物を発光材料として用いた有機EL素子の例として、蒸着法による多層薄膜を利用した有機EL素子が報告されている。例えば、トリス(8ーヒドロキシキノリナトーO, N)アルミニウム(Alq₃)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料(例えば芳香族アミン化合物など)と積層させることにより、従来の単層型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。

そして、このような有機EL素子を、近年、マルチカラーディスプレイへと適用する動きが盛んに検討されているが、高機能なマルチカラーディスプレイを開発する為には、光の三原色である赤色、緑色及び青色のそれぞれ各色の発光素子特性及びその効率を向上させる必要がある。

[0003] 発光素子特性向上の手段として、有機EL素子の発光層に燐光発光材料を利用することも提案されている。 燐光発光は、一重項励起状態から項間交差と呼ばれる無放

射遷移によって生じる三重項励起状態からの発光現象であり、一重項励起状態から の発光現象である蛍光発光に比べ高い量子効率を示すことが知られている。このよう な性質を示す有機化合物を発光材料として用いることで、高い発光効率が達成でき るものと期待される。

このような燐光発光物質を用いた有機EL素子としては、現在までにイリジウムを中心金属とした様々な錯体を用いる素子が開発されているが、近年は白金を中心金属にした錯体の開発も進んでいる。その中で、赤色燐光発光材料を用いた有機EL素子としては、白金錯体である(2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18-オクタエチルー21H, 23 HーポルフィナトーN, N, N, N) 白金(II) (Pt(OEP))を発光層に用いた素子が報告されている(特許文献1)。

しかしながら、この白金錯体は色純度の高い赤色燐光発光物質であるもののその外部量子効率は4%程度であり、更なる発光効率の向上が求められている。また、アリールピリジン骨格を有する化合物を配位子とし、白金を中心原子とするオルトメタル化白金錯体が燐光発光材料として有用であることが報告されており(特許文献2)、ビアリール骨格化合物を配位子とする白金錯体も報告されている(特許文献3)。

- [0004] 以上のように、次世代表示素子の実用化に向けて種々の検討が盛んに行われており、その中でも燐光発光材料を用いた有機EL素子は素子の特性向上といった観点から特に脚光を浴びている。しかしながらその研究はまだ緒に就いたばかりであり、素子の発光特性、発光効率、色純度及び構造の最適化など課題は数多い。これらの課題を解決するために、新規な燐光発光材料の開発、そして更に、その材料の効率的な供給法の開発が望まれている。
- [0005] 特許文献1:USP6, 303, 238号明細書

特許文献2:特開2001-181617号公報

特許文献3:特開2002-175884号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

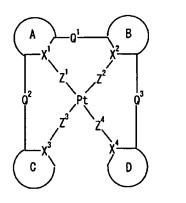
[0006] 本発明は、発光特性、発光効率が良好な発光素子用材料として有用である新規な 白金錯体を提供することを目的とする。また、本発明は、各種分野での利用可能な新 規な発光材料を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 本発明者らは上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、以下に示す特定構造の新規な白金錯体が優れた発光特性及び発光効率を有することを見出し、本発明を完成するに到った。

即ち、本発明は、下記一般式(1)

[化]



(1)

(式中、環A、環B、環C及び環Dは、この中の何れか2つの環が置換基を有していてもよいアリール環という窒素複素環を示し、残りの2つの環は置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環を示し、環Aと環B、環Aと環C又は/及び環Bと環Dとで縮合環を形成していてもよく、また、それぞれの環と後述する R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 又は R^5 とで縮合環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子又は窒素原子を示す。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 はそれぞれ独立して、二価の原子(団)又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同時に結合手を表すことはない。 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。)で表される白金錯体に関する。

[0008] また、本発明は、下記一般式(2)

[化2]

$$(R^{6}) m^{1}$$
 Q^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{4}
 $(R^{9}) m^{4}$
 (2)

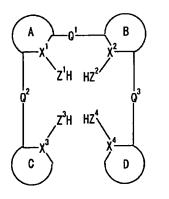
(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、それぞれ独立して、アルキル基、ハロゲン化アルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、モノ又はジア ルキルアミノ基、モノ又はジアラルキルアミノ基、モノ又はジアリールアミノ基、アルコ キシ基、アルケニルオキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、ヘテロアリー ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシ ルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、アラルキルオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイ ル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ アリールチオ基、アルカンスルホニル基、アレーンスルホニル基、アルカンスルフィニ ル基、アレーンスルフィニル基、ウレイド基、置換リン酸アミド基、とドロキシ基、メルカ プト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基 、スルフィノ基、ヒドラジノ基、ヘテロ環基、トリアルキルシリル基又はトリアリールシリル 基を示し、R⁶とR⁷、R⁶とR⁸、又は/及びR⁷とR⁹とで縮合環を形成していてもよい。m¹ m^2 , m^3 及び m^4 はそれぞれ R^6 , R^7 , R^8 及び R^9 の数を示し、それぞれ独立して0~3 の略数を示す。また、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 が2以上の整数の場合は、複数の R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は互いに異なっていてもよく、更には、 R^6 基同士、 R^7 基同士、 R^8 基同士、 R^9 基同士が一緒になって縮合環構造を形成していてもよい。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 は、そ れぞれ独立して、 $-(CR^1R^2)_{n,1}$ -、 $-O(CR^1R^2)_{n,1}$ O-、 $-(O)_{n,2}$ C(=O)(O)_{n,3}-、酸素 原子、硫黄原子、-NR³-、BR^{3a}、-S(=O)-、-SO₂-、-O(SO₂)O-、-Si(R⁴R⁵) -、 $-OSi(R^4R^5)O-$ 、 $-C(=CR^8R^6)-$ 、又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同 時に結合手を示すことは無い。該 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 における R^1 及び R^2 は、それぞれ独

立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示す。n1は1~3の整数を示し、n2及びn3は、それぞれ独立して、0又は1の整数を示す。 R^3 は水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示し、 R^{3a} はアルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^a 及び R^b は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基を示す。 R^a 及び R^b は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基を示す。また、 R^1 と R^2 、 R^4 と R^5 、 R^a と R^b とが互いに結合して各々が置換している原子と共に、環内にヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。)

で表される上記白金錯体に関する。

[0009] 更に、本発明は、一対の電極間に発光層若しくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なくとも一層が、前記の一般式(1)又は一般式(2)で表される白金錯体を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光素子に関する。

[0010] 更にまた、本発明は、下記一般式(3) [化3]



(3)

(式中、環A、環B、環C及び環Dは、この中の何れか2つの環が置換基を有していて もよい含窒素複素環を示し、残りの2つの環は置換基を有していてもよいアリール環 又はヘテロアリール環を示し、環Aと環B、環Aと環C又は/及び環Bと環Dとで縮合 環を形成していてもよく、また、それぞれの環と後述する Q^1 、 Q^2 及び Q^3 とで縮合環を形成していてもよい(ただし、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が酸素原子及び硫黄原子の場合を除く)。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 はこの中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子又は窒素原子を示す。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 はそれぞれ独立して、二価の原子(団)又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同時に結合手を示すことはない。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 が配位結合可能な窒素原子の場合、それらに結合する Z^1 H、 Z^2 H、 Z^3 H及び Z^4 Hは存在せず、 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 が戻素原子の場合、それらに結合する Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手、商素原子又は硫黄原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手を示す。)

で表される化合物に関する。

[0011] また、本発明は、下記一般式(4)

[化4]

$$(R^{6}) m^{1}$$
 $Z^{1}H HZ^{2}$
 $Z^{3}H HZ^{4}$
 $(R^{9}) m^{4}$
 $(R^{9}) m^{4}$

(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、それぞれ独立して、アルキル基、ハロゲン化アルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、モノ又はジア ルキルアミノ基、モノ又はジアラルキルアミノ基、モノ又はジアリールアミノ基、アルコ キシ基、アルケニルオキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、ヘテロアリー ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシ ルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、アラルキルオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイ ル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ

アリールチオ基、アルカンスルホニル基、アレーンスルホニル基、アルカンスルフィニ ル基、アレーンスルフィニル基、ウレイド基、置換リン酸アミド基、ヒドロキシ基、メルカ プト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基 、スルフィノ基、ヒドラジノ基、ヘテロ環基、トリアルキルシリル基又はトリアリールシリル 基を示し、R⁶とR⁷、R⁶とR⁸、又は/及びR⁷とR⁹とで縮合環を形成していてもよい。m¹ 、 m^2 、 m^3 及び m^4 はそれぞれ R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 の数を示し、それぞれ独立して0ー3 の整数を示す。また、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 が2以上の整数の場合は、複数の R^6 、 R^7 、 R⁸及びR⁹は互いに異なっていてもよく、更には、R⁶基同士、R⁷基同士、R⁸基同士、 R^9 基同士が一緒になって縮合環構造を形成していてもよい。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 は、そ れぞれ独立して、 $-(CR^1R^2)_{n1}$ -、 $-O(CR^1R^2)_{n1}$ O-、 $-(O)_{n2}C(=O)(O)_{n3}$ -、酸素 原子、硫黄原子、 $\neg NR^3 \neg$ 、 BR^{3a} 、 $\neg S(=O) \neg$ 、 $\neg SO_{g} \neg$ 、 $\neg O(SO_{g})O \neg$ 、 $\neg Si(R^4R^5)$ -、-OSi(R⁴R⁵)O-、-C(=CR⁴R^b)-、又は結合手を示すが、Q¹、Q²及びQ³が同 時に結合手を示すことは無い。該 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 における R^1 及び R^2 は、それぞれ独 立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示す 。n1は1~3の整数を示し、n2及びn3は、それぞれ独立して、0又は1の整数を示す 。R³は水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示し、R^{3a}はアルキル 基、アラルキル基又はアリール基を示す。R⁴及びR⁵は、それぞれ独立して、アルキル 基、アラルキル基又はアリール基を示す。R^a及びR^bは、それぞれ独立して、水素原 子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基を示す。また、R1とR2、R4と R⁵、R^aとR^bとが互いに結合して各々が置換している原子と共に、環内にヘテロ原子 を含んでいてもよい環を形成していてもよい。X1、X2、X3及びX4は、この中の何れか 2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子を示し、Z1、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素 原子又は硫黄原子を示す。Hは水素原子を示す。)

で表される上記化合物に関する。

発明の効果

[0012] 本発明の白金錯体は発光材料として有用であり、特に有機EL用材料として高発光 特性、高発光効率、高耐久性を有するEL素子を作製できる。

図面の簡単な説明

- [0013] [図1]本発明の白金錯体を用いた有機EL素子の構成例を示す図である。 符号の説明
- [0014] (a)第2電極(金属電極、陰極)
 - (b)電子輸送層
 - (c)正孔ブロック層
 - (d)発光層(ホスト材料とドープ材料)
 - (e)正孔輸送層
 - (f)第1電極(透明電極、陽極)
 - (g) ガラス基板

発明を実施するための最良の形態

[0015] 以下、本発明の白金錯体について詳細に説明する。

本発明の一般式(1)で表される白金錯体は、環A、環B、環C及び環Dからなる4座配位子を有する白金錯体化合物である。

本発明の一般式(1)で表される白金錯体において、環A、環B、環C、環Dにおける 置換基を有していてもよい含窒素複素環としては、少なくとも1個の窒素原子を異種 原子として有する複素環であり、更に1個〜3個の例えば窒素原子、酸素原子又は 硫黄原子からなる異種原子を含有していてもよい5〜8員、好ましくは5又は6員の単 環式、多環式又は縮合環式の複素環が挙げられる。当該含窒素複素環の窒素原子 は白金原子に配位することができるものである。多環式基や縮合環式基を形成する 他の環としては前記した複素環式基や炭素環式基などが挙げられる。

好ましい当該含窒素複素環としては、例えば、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ジアゾール環、トリアゾール環、チアゾール環、チアジアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、ベングピリジン環、ベングジアジン環、ナフチリジン環、2H-ピロール環などが挙げられる。

一般式(1)で表される白金錯体の環A、環B、環C、環Dにおける含窒素複素環上 の1個以上の水素原子は、置換基で置換されていてもよい。このような置換基として は、発光特性に悪影響を与えない基であれば特に制限はないが、好ましくは後述す る一般式(2)で表される白金錯体における R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 で説明される基を挙げることができる。

[0016] 本発明の一般式(1)で表される白金錯体において、環A、環B、環C、環Dが置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環である場合の当該アリール環としては、炭素数6〜40、好ましくは炭素数6〜30、更に好ましくは6〜20の単環式、多環式又は縮合環式の炭素環式基が挙げられる。また、当該ヘテロアリール環としては、1個〜3個の例えば窒素原子、酸素原子又は硫黄原子からなる異種原子を含有する、5〜8員、好ましくは5又は6員の単環式、多環式又は縮合環式の複素環式基が挙げられる。 当該複素環式基の多環式や縮合環式を形成する他の環としては前記した複素環式基や前記した炭素環式基などが挙げられる。

好ましいアリール環又はヘテロアリール環としては、例えば、ベンゼン環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロール環、ジアゾール環、フラン環、チオフェン環、ナフタレン環、ベングピリジン環、ベングジアジン環、ベングフラン環、ベングチオフェン環などが挙げられる。

一般式(1)で表される白金錯体の環A、環B、環C、環Dにおけるアリール環又はヘテロアリール環上の1個以上の水素原子は、置換基で置換されていてもよい。このような置換基としては、発光特性に悪影響を与えない基であれば特に制限はないが、好ましくは後述する一般式(2)で表される白金錯体におけるR⁶、R⁷、R⁸及びR⁹で説明される基を挙げることができる。

[0017] 続いて、一般式(1)において、 Q^1 、 Q^2 、 Q^3 で示される二価の原子(団)について説明する。

本発明において Q^1 、 Q^2 、 Q^3 で示される二価の原子(団)は、4個の環基をつなぐスペーサーとして存在し、その具体例としては、例えば、 $-(CR^1R^2)_{n1}$ -、 $-O(CR^1R^2)_{n1}$ O-、 $-(O)_{n2}C(=O)(O)_{n3}$ -、酸素原子、硫黄原子、 $-NR^3-$ 、-S(=O)-、 $-SO_2-$ 、 $-O(SO_2)O-$ 、 $-Si(R^4R^5)-$ 、 $-OSi(R^4R^5)O-$ 、 $-C(=CR^aR^b)$ -等が挙げられる。

 $(CR^1R^2)_{nl}$ 及び $-O(CR^1R^2)O-$ における R^1 及び R^2 としては、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基が挙げられ、 NR^3 における R^3 とし

ては、水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基が挙げられ、 BR^{3a} における R^{3a} としては、アルキル基、アラルキル基及びアリール基が挙げられ、 SiR^4R^5 及びー $O(SiR^4R^5)O$ ーにおける R^4 及び R^5 としては、それぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基又はアリール基が挙げられ、 $-C(=CR^aR^b)$ ーにおける R^a 及び R^b としては、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基が挙げられ、これら R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^{3a} 、 R^4 、 R^5 、 R^a 及び R^b で示されるアルキル基、アラルキル基及びアリール基の具体例等は、後述する一般式(2)で表される白金錯体におけるアルキル基、アラルキル基及びアリール基の場合と全く同様である。

また、R¹とR²、R⁴とR⁵、R⁴とR⁵、R⁴とR⁵とが互いに結合して各々が置換している原子と共に 形成される環としては、ヘテロ原子を含んでもよい5又は6員環が挙げられる。具体的 な環としては、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロ ピラン環、ジオキソラン環、ジオキサン環、フラン環、ピラン環、チオフェン環、ベンゼ ン環、テトラヒドロシロール環及びシロール環等が挙げられる。また、これらの環は同 一原子からの二価基のスピロ環、異なる原子からの二価基の飽和環、芳香族環等も 含むものである。

なお、上記一般式(3)における環A、環B、環C、環D、 Q^1 、 Q^2 、 Q^3 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 の定義及び具体例等は上記一般式(1)におけるそれらと全く同じである。

[0018] 本発明の白金錯体の好ましい形態としては、例えば、上記一般式(2)で表される白金錯体が挙げられる。

一般式(2)において、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹で示されるアルキル基としては、例えば、炭素数1~30、好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基が挙げられ、具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、n一プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、tertーブチル基、nーヘキシル基、2~エチルヘキシル基、nーオクチル基、nーデシル基、nーヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。

ハロゲン化アルキル基としては、前記したアルキル基の1個以上の水素原子がフッ 素原子、塩素原子等のハロゲン原子によりハロゲン置換された基が挙げられ、具体 的には、例えば、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基等のパーフルオロア ルキル基等が挙げられる。

アラルキル基としては、前記したアルキル基の1個以上の水素原子が前記した炭素 環式アリール基(当該アリール基は、前記したアルキル基、後述するアルコキシル基 、ハロゲン原子などの置換基を有していてもよい。)で置換された基が挙げられる。好 ましいアラルキル基としては、置換基を有していてもよい、炭素数7~30、好ましくは 7~20、より好ましくは7~15のアリール化アルキル基が挙げられ、具体例としては、 例えば、ベンジル基、4-メチルベンジル基、4-メトキシベンジル基、1-フェネチル基 などが挙げられる。

アルケニル基としては、炭素数2~30、好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~10の直鎖状又は分枝状のアルキル基に1個以上の二重結合を有するものが挙げられ、具体例としては、例えば、ビニル基、アリル基、2~ブテニル基、3~ペンテニル基などが挙げられる。

アルキニル基としては、炭素数2~30、好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~10の直鎖状又は分枝状のアルキル基に1個以上の三重結合を有するものが挙げられ、具体例としては、例えば、エチニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基等が挙げられる。

[0019] アリール基としては、炭素数6~30、好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~12のアリール基が挙げられ、具体例としては、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基、アントラニル基などが挙げられる。当該アリール基は、前記したアルキル基、後述するアルコキシ基、ハロゲン原子などの置換基を有していてもよい。

モノ又はジアルキルアミノ基としては、前記したようなアルキル基により、1個又は2個の水素原子が置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジェチルアミノ基などが挙げられる。

モノ又はジアラルキルアミノ基としては、前記したようなアラルキル基により、1個又は2個の水素原子が置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンジルアミノ基、ジベンジルアミノ基、1-フェニルエチルアミノ基などが挙げられる。

モノ又はジアリールアミノ基としては、前記したようなアリール基により、1個又は2個

の水素原子が置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、フェニルナフチルアミノ基などが挙げられる。

アルコキシ基としては、前記したようなアルキル基に酸素原子が結合した基が挙げられ、具体例としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、tertーブトキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基などが挙げられる。

アルケニルオキシ基としては、前記したようなアルケニル基に酸素原子が結合した 基が挙げられ、具体例としては、例えば、ビニルオキシ基、アリルオキシ基などが挙げ られる。

アラルキルオキシ基としては、前記したようなアラルキル基に酸素原子が結合した 基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンジルオキシ基、1-フェネチルオキシ基 などが挙げられる。

アリールオキシ基としては、前記したようなアリール基に酸素原子が結合した基が挙 げられ、具体例としては、例えば、フェノキシ基、トリルオキシ基、ナフチルオキシ基な どが挙げられる。

ヘテロアリールオキシ基としては、前記したようなヘテロアリール基に酸素原子が結合した基が挙げられ、具体例としては、例えば、2-ピリジルオキシ基、2-ピラジルオキシ基、2-ピリジルオキシ基。2-ピリジルオキシ基。2-ピリジルオキシ基などが挙げられる。

[0020] アシル基としては、直鎖状でも分岐状でもよい、例えば、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン酸等のカルボン酸由来の炭素数1~18のアシル基が挙げられ、具体例としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ピバロイル基、ペンタノイル基、ヘキサノイル基、ラウロイル基、ステアロイル基、ベンゾイル基、アクリロイル基等が挙げられる。

アルコキシカルボニル基としては、直鎖状でも分岐状でも或いは環状でもよい、例 えば炭素数2~19のアルコキシカルボニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、 メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル基、2ープロ ポキシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基、tertーブトキシカルボニル基、ペンチ ルオキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシルオキシカルボニル基、ラウリルオキシカルボニル基、ステアリルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基等が挙げられる。

アリールオキシカルボニル基としては、例えば炭素数7~20のアリールオキシカルボニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等が挙げられる。

アシルオキシ基としては、カルボン酸由来の例えば炭素数2~18のアシルオキシ 基が挙げられ、具体例としては、例えば、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチ リルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ペンタノイルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、ラ ウロイルオキシ基、ステアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、アクリロイルオキシ基 等が挙げられる。

アシルアミノ基としては、アミノ基の1個の水素原子が前記したようなアシル基で置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、ホルミルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ピバロイルアミノ基、ペンタノイルアミノ基、ヘキサノイルアミノ基、ベングイルアミノ基等が挙げられる。

アルコキシカルボニルアミノ基としては、アミノ基の1個の水素原子が前記したアルコキシカルボニル基で置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、nープロポキシカルボニルアミノ基、nーブトキシカルボニルアミノ基、セrtーブトキシカルボニルアミノ基、ペンチルオキシカルボニルアミノ基、ヘキシルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。

アリールオキシカルボニルアミノ基としては、アミノ基の1個の水素原子が前記した アリールオキシカルボニル基で置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる。

アラルキルオキシカルボニルアミノ基としては、アミノ基の1個の水素原子が前記したアラルキルオキシカルボニル基で置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンジルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。

[0021] スルホニルアミノ基としては、無置換のスルホニルアミノ基又はアミノ基の1個の水素 原子が前記したアルキル基、アリール基又はアラルキル基などが結合したスルホニル 基で置換されたアミノ基が挙げられ、具体例としては、例えば、メタンスルホニルアミノ 基、pートルエンスルホニルアミノ基などが挙げられる。

スルファモイル基としては、無置換のスルファモイル基又は窒素原子上の少なくとも 1つの水素原子が前記したアルキル基、アリール基又はアラルキル基などで置換さ れたモノ又はジ置換スルファモイル基が挙げられ、具体例としては、例えば、スルファ モイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスルファモイ ル基などが挙げられる。

カルバモイル基としては、無置換のカルバモイル基又は窒素原子上の少なくとも1 つの水素原子が前記したようなアルキル基、アリール基又はアラルキル基などで置換されたモノ又はジ置換カルバモイル基が挙げられ、例えば、カルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基などが挙げられる。

アルキルチオ基としては、直鎖状でも分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数1~6のアルキルチオ基が挙げられ、具体例としては、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、2-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、2-ブチルチオ基、イソブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基等が挙げられる。

アラルキルチオ基としては、前記したようなアラルキル基に硫黄原子が結合した基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンジルチオ基、1-フェネチルチオ基などが挙げられる。

アリールチオ基としては、前記したようなアリール基に硫黄原子が結合した基が挙 げられ、具体例としては、例えば、フェニルチオ基、ナフチルチオ基などが挙げられる

ヘテロアリールチオ基としては、前記したようなヘテロアリール基に硫黄原子が結合 した基が挙げられ、具体例としては、例えば、ピリジルチオ基、2一ベンズイミダゾリル チオ基、2一ベンズオキサゾリルチオ基、2一ベンズチアゾリルチオ基などが挙げられる

アルカンスルホニル基としては、例えば炭素数1~6の直鎖状又は分岐状のアルカ

ンスルホニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、メタンスルホニル基、エタンス ルホニル基などが挙げられる。

アレーンスルホニル基としては、例えば炭素数6~12のアレーンスルホニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンゼンスルホニル基、pートルエンスルホニル基などが挙げられる。

アルカンスルフィニル基としては、例えば炭素数1~6の直鎖状又は分岐状のアルカンスルフィニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、メタンスルフィニル基、エタンスルフィニル基などが挙げられる。

アレーンスルフィニル基としては、例えば炭素数6~12のアレーンスルフィニル基が挙げられ、具体例としては、例えば、ベンゼンスルフィニル基、pートルエンスルフィニル基などが挙げられる。

[0022] ウレイド基としては、無置換のウレイド基又は2個の窒素原子に結合する水素原子 の少なくとも1個の水素原子が前記したアルキル基、アリール基又はアラルキル基な どで置換されたウレイド基が挙げられ、具体例としては、例えば、ウレイド基、メチルウ レイド基、フェニルウレイド基などが挙げられる。

置換リン酸アミド基としては、リン酸アミド基の少なくとも1個の水素原子が前記した アルキル基、アリール基又はアラルキル基などで置換された基が挙げられ、具体例と しては、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる。 ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる

スルホ基は-SO H基であり、ヒドロキサム酸基は-CO-NH-OH基であり、スルフィノ基は-SO H基であり、ヒドラジノ基は-NH-NH 基である。

ヘテロ環基は、前記したようなヘテロアリール基であり、例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、チエニル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンズオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基などが挙げられる。

トリアルキルシリル基としては、前記したようなアルキル基で3置換されたシリル基が挙げられ、具体例としては、例えば、トリメチルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル基などが挙げられる。

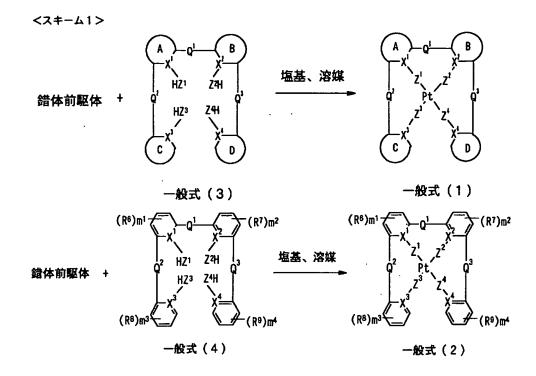
トリアリールシリル基としては、前記したアリール基で3置換されたシリル基が挙げられ、具体例としては、例えば、トリフェニルシリル基などが挙げられる。

これらの置換基は更に置換されていてもよい。また、R⁶基同士、R⁷基同士、R⁸基同士、R⁸基同士が一緒になって縮合環構造を形成してもよく、更には、R⁶とR⁷、R⁶とR⁸ 又は/及びR⁷とR⁹とが一緒になって縮合環構造を形成していてもよい。該縮合環の具体例としては、例えばフェナンスレン環、フルオレンー9ーオン環、1,10ーフェナンスロリン環、4,5ージアザフルオレンー9ーオン環等が挙げられる。

 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 はそれぞれ R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 の数を示し、それぞれ独立して0 \sim 3の整数を示す。また、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 が2以上の整数の場合は、複数の R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は同一であっても互いに異なっていてもよい。

- [0023] なお、上記一般式(4)における R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 m^1 、 m^2 、 m^3 、 m^4 、 Q^1 、 Q^2 、 Q^3 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 の定義及び具体例等は上記一般式(2)におけるそれらと全く同じである。
- [0024] 本発明の白金錯体(1)[或いは白金錯体(2)]は、以下のスキーム1に記載のように、錯体前駆体と一般式(3)で表される化合物(以下、化合物(3)と略記する。)[或いは一般式(4)で表される化合物(以下、化合物(4)と略記する。)]とを、適当な溶媒の存在下、必要に応じて不活性ガス雰囲気下で反応させることにより、容易に製造することができる。

[0025] [化5]



[0026] (スキーム1中、環A、環B、環C、環D、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 、 Z^4 、H、 Q^1 、 Q^2 、 Q^3 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 は前記と同じである。)

スキーム1中の錯体前駆体としては、無機白金化合物或いは有機白金錯体の何れでもよい。好ましい無機白金化合物としてはPtY2(Yはハロゲン原子を表す。以下同様)及びM2PtY4(Mはアルカリ金属を表す。以下同様)が挙げられる。Yで表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。Mで表されるアルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム等が挙げられる

無機白金化合物の具体例としては、例えば、塩化白金(II)、臭化白金(II),ョウ化白金(II)、塩化白金酸(II)ナトリウム、塩化白金酸(II)カリウム、臭化白金酸(II)カリウム等が挙げられる。

[0027] 好ましい有機白金錯体としては、例えば下記一般式(5)

$$Pt(J)_{n_4}Y_2 \qquad (5)$$

(式中、」は中性配位子を示し、n4は1又は2を表す。Yは前記と同じ。)

で表される有機白金錯体が挙げられる。

一般式(5)において、Jで表される中性配位子の一つとしては非共役ジエン化合物が挙げられ、該ジエン化合物は環状でも非環状でもよく、非共役ジエン化合物が環状非共役ジエン化合物である場合には、単環状、多環状、縮環状、架橋環状の何れであってもよい。 Jが非共役ジエン化合物の場合は、n4は1である。また、非共役ジエン化合物は、置換基で置換された非共役ジエン化合物、即ち置換非共役ジエン化合物でもよい。前記置換基は、本発明の製造方法に悪影響を与えない置換基であれば特に限定されないが、例えば、上記白金錯体の説明で詳述した置換基と同様の基が該置換基の例として挙げられる。好ましい非共役ジエン化合物の具体例としては、例えば、1、5-シクロオクタジエン、ビシクロ[2、2、1]へプタ-2、5-ジエン、1、5-ヘキサジエン等が挙げられる。

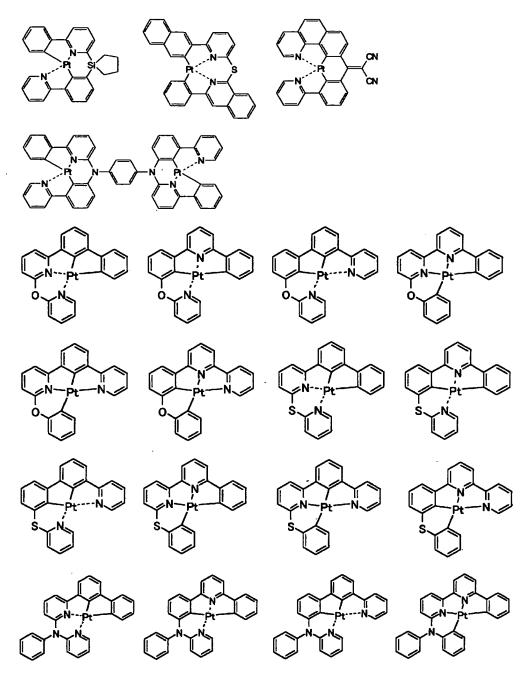
[0028] また、非共役ジエン化合物以外の中性配位子としては、単座配位性の中性配位子が挙げられ、より具体的にはアセトニトリル又はベンブニトリルなどのニトリル類、ジエチルスルフィド等のスルフィド類、トリフェニルホスフィン等の3級ホスフィン類、ピリジン等の3級アミン類、エチレン等のモノエン類等が挙げられる。Jがこれら単座配位子である場合はn4は2である。

Yで表されるハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、特に塩素原子及び臭素原子が好ましい。

[0029] 本発明における、一般式(1)で表される白金錯体及び一般式(2)で表される白金 錯体の具体例としては、例えば下記に示す化合物等が挙げられるが、勿論これらに 限定されるものではない。

[化6]

[化7]



[化8]

[0030] 次に、本発明に係る白金錯体の製造法について説明する。なお、便宜上、化合物(3)及び化合物(4)の両者をまとめて四座配位子と呼称する。

四座配位子の使用量は、錯体前駆体に対して通常0.5~20当量、好ましくは0.8 ~10当量、より好ましくは1.0~2.0当量である。

[0031] 本発明の製造法は溶媒の存在下で行うことが望ましい。好ましい溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、ホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等のアミド類、アセトニトリル、ベングニトリル等の含シアノ有機化合物類、ジクロロメタン、1, 2 -ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、o-ジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、ジメトキシエタン、エチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1, 4-ジオキサン、1, 3-ジオキ

ソラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロ へキサノン等のケトン類、メタノール、エタノール、2-プロパノール、n-ブタノール、2 -エトキシエタノール等のアルコール類、エチレングリコール、プロピレングリコール、 1, 2-プロパンジオール、グリセリン等の多価アルコール類、酢酸メチル、酢酸エチル 、酢酸n-ブチル、プロピオン酸メチル等のエステル類、ジメチルスルホキシド等のス ルホキシド類、酢酸、プロピオン酸、酪酸等のカルボン酸類、水等が挙げられる。これ ら溶媒は、夫々単独で用いても二種以上適宜組み合わせて用いてもよい。より好まし い溶媒としては、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド等のアミド 類、アセトニトリル、ベンゾニトリル等の含シアノ有機化合物類、ベンゼン、トルエン、 キシレン等の芳香族炭化水素類、エチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチ ルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、メタノール、エタノール、2-プロパノー ル、n-ブタノール、2-エトキシエタノール等のアルコール類、エチレングリコール、プ ロピレングリコール、1,2-プロパンジオール、グリセリン等の多価アルコール類、酢 酸メチル、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、プロピオン酸メチル等のエステル類、酢酸、 プロピオン酸、酪酸等のカルボン酸類、水等が挙げられる。これら溶媒は夫々単独で 用いても二種以上適宜組み合わせて用いてもよい。

溶媒の使用量は反応が十分に進行できる量であれば特に制限はないが、錯体前 駆体に対して通常1~200倍容量、好ましくは1~50倍容量の範囲から適宜選択さ れる。

[0032] 反応温度は、通常25~300℃、好ましくは60~250℃、より好ましくは80~200℃ の範囲から適宜選択される。

反応時間は、反応温度その他溶媒や塩基といった反応条件により自ずから異なるが、通常10分~72時間、好ましくは30分~48時間、より好ましくは1~12時間の範囲から適宜選択される。

[0033] 反応後は、必要に応じて後処理、単離及び精製を行うことにより本発明の白金錯体 を得ることが出来る。後処理の方法としては、例えば、反応物の抽出、沈殿物の濾過 、溶媒の添加による晶析、溶媒の留去等が挙げられ、これら後処理を単独で或いは 併用して行うことができる。単離及び精製の方法としては、例えば、カラムクロマトグラフィー、再結晶、昇華等が挙げられ、これらを単独で或いは併用して行うことができる

[0034] 続いて、化合物(3)又は化合物(4)で示される四座配位子について説明する。 化合物(3)及び化合物(4)は、白金金属に配位可能な二つの窒素原子と、白金金 属に結合可能な箇所を二つ有する四座配位子である。一般式(3)及び一般式(4) における、環A、環B、環C、環D、X¹、X²、X³、X⁴、Z¹、Z²、Z³、Z⁴、Q¹、Q²、Q³、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、m¹、m²、m³及びm⁴については、先に述べた通り化合物(1)、化合物(2)におけるそれらと全く同じである。

化合物(3)及び化合物(4)の具体例としては、前記した本発明における白金錯体の具体例から白金金属を除き、白金原子に共有結合していた原子に水素原子を各々1つずつ加えた化合物が挙げられる。

[0035] 本発明の四座配位子は、本件出願前公知の芳香族化合物の様々なカップリング反応及びその他の公知の反応を行うことにより合成することができる。ここで用いられるカップリング反応としては、例えば、遷移金属を用いるアリールアミノ化及びアリールエーテル化、ウルマン反応等の炭素一ヘテロ原子結合生成反応、グリニヤーカップリング、根岸カップリング、鈴木カップリング等の炭素一炭素結合生成反応等が挙げられる。また、例えば、エステル化やシリルエステル化等の縮合反応、ハロゲン化等の反応も用いることができる。

以下に、本発明の四座配位子の製造法の一例を示すが、四座配位子の構造によって合成法は全く異なるので、下記合成法は単なる一例であって、本発明の四座配位子の製造法はこの方法に限定されるものではない。

[4<u>k</u>9]

[0036] 本発明の白金錯体(1)及び白金錯体(2)は発光素子、特に有機EL素子における 燐光発光材料として有用である。 [0037] 次に、本発明の白金錯体(1)及び白金錯体(2)を用いた発光素子について説明 する。

発光素子は、本発明の白金錯体を利用する素子であればシステム、駆動方法、利用形態など特に問わないが、該白金錯体からの発光を利用するもの、又は該白金錯体を電荷輸送材料として利用するものが好ましい。代表的な発光素子としては有機EL素子を挙げることが出来る。

本発明の白金錯体を含有する発光素子は、該白金錯体の少なくとも一種を含有していればよく、一対の電極間に発光層若しくは発光層を含む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、少なくとも一層に該白金錯体の少なくとも一種を含有する。前記白金錯体は、少なくとも一種を含有していればよいが、二種以上適宜組み合わせて含有させてもよい。

[0038] 本発明の白金錯体を含有する発光素子の有機層(有機化合物層)の形成方法としては、特に限定されないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法、インクジェット法などの方法が挙げられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティング法が好ましい。

本発明の白金錯体を含有する発光素子は陽極、陰極の一対の電極間に発光層若しくは発光層を含む複数の有機化合物薄膜を形成した素子であり、発光層の他、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有していても良く、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えた物であっても良い。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることが出来る。

[0039] 陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物などを用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ(以下、ITOとする。)等の導電性金属酸化物、或いは金、銀、クロム、ニッケル等の金属、更にこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、及びこれらとITOとの積層物などが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、高導電性、透明

性などの点からITOが好ましい。 陽極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、 通常10nm-5 μ mの範囲が好ましく、より好ましくは50nm-1 μ mであり、更に好ましくは100nm-500nmである。

陽極は通常、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが用いられる。ガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料によって種々の方法が用いられるが、たとえばITOの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、ITO分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げ、発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場合、UVーオゾン処理、プラズマ処理などが効果的である。

[0040] 陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物を用いる事ができ、具体例としてはリチウム、ナトリウム、カリウムといったアルカリ金属及びその弗化物、マグネシウム、カルシウムといったアルカリ土類金属及びその弗化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金又はそれらの混合金属、マグネシウムー銀合金又はそれらの混合金属、インジウム、イッテルビウム等の希土類金属等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4eV以下の材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーアルミニウム合金又はそれらの混合金属、マグネシウムー銀合金又はそれらの混合金属等が挙げられる。

陰極は、上記化合物及び混合物を含む積層構造を取ることも出来る。 陰極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10nm~ 5μ mの範囲が好ましく、より好ましくは50nm~ 1μ mであり、更に好ましくは100nm~ 1μ mである。 陰極の作製には

電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法等の方法が用いられ、金属を単体で蒸着させることも、二成分以上を同時に蒸着させることも出来る。 更に、複数の金属を同時に蒸着させて合金で極を形成させることも可能であり、また 予め調製した合金を蒸着させても良い。陰極及び陽極のシート抵抗は低い方が好ま しい。

[0041] 発光層の材料は、電界印加時に陽極又は正孔注入層、正孔輸送層から電子を注 入することが出来る機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させる機能を有 する層を形成することが出来るものであれば何でも良い。例えば、カルバゾール誘導 体、ベンゾオキサゾール誘導体、トリフェニルアミン誘導体、ベンゾイミダゾール誘導 体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェ ニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマ リン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン 誘導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導 体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾピリジン誘導体、スチリル アミン誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、有機ボラン誘導体、本発明の一般式(3)又は(4)で表される化合物、8-キノリノール誘導体の金属錯体や希土類錯体に代 表される各種金属錯体、ポリ(N-ビニルカルバゾール)誘導体等、ポリチオフェン、ポ リフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー又はオリゴマー化合物、有機シラン 誘導体、本発明の白金錯体等が挙げられる。ポリマー又はオリゴマー化合物には本 発明の白金錯体が部分構造として含まれていても良い。発光層の材料は上述した具 体例に限定されるものではない。発光層は上述した材料の一種又は二種以上から成 る単層構造であっても良いし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造で あっても良い。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1nm〜5μm の範囲が好ましく、より好ましくは5nm~1 μ mであり、更に好ましくは10nm~500n mである。発光層の作製方法としては、特に限定されるものではないが、電子ビーム 法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、分子積層法、コーティング法(スピンコート法 、キャスト法、ディップコート法等)、インクジェット法、LB法等の方法が挙げられ、好ま しくは抵抗加熱蒸着、コーティング法が挙げられる。

WO 2005/042444 27 PCT/JP2004/015889

- [0042] 正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送す る機能、陰極から注入された電子を障壁する機能の何れかを有しているものであれ ば良い。具体例としては、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾ ール誘導体、オキサゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導 体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン 誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導 体、ヒドラブン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポルフィリン系化合物、 ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカルバゾール) 誘導体、アニリン系共重合体、チ オフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマー、有機シラン誘導体 、有機ボラン誘導体、フタロシアニン誘導体、本発明の一般式(3)又は(4)で表され る化合物、本発明の白金錯体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。 正孔注入層、正孔輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1nm~5 u mの範囲が好ましく、より好ましくは5nm~1 μ mであり、更に好ましくは10nm~500 nmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材料の一種又は二種以上から成る 単層構造であっても良いし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であ っても良い。正孔注入層、正孔輸送層の作製方法としては、真空蒸着法やLB法、前 記の正孔注入輸送剤を溶媒に溶解又は分散させてコーティングする方法(スピンコ ート法、キャスト法、ディップコート法等)、インクジェット法等の方法が用いられる。コ ーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解又は分散させることが出来る。樹脂成分と しては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレ ート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポ リブタジエン、ポリ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ 樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、アルキド樹脂、エポキ シ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。
- [0043] 電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から注入された正孔を障壁する機能の何れかを有しているものであれば良い。 陽極から注入された正孔を障壁する機能を有する正孔ブロッキング層のイ

WO 2005/042444 28 PCT/JP2004/015889

オン化ポテンシャルは、発光層のイオン化ポテンシャルよりも大きいものを選択する。 具体例としては、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、多環系化合物、バソク プロイン等のヘテロ多環系化合物、オキサジアゾール誘導体、フルオレノン誘導体、 ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、アントラキノンジメタン誘導体 、アントロン誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリ ルピラジン誘導体、ナフタレンテトラカルボン酸又はペリレンテトラカルボン酸等の芳 香族テトラカルボン酸の酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の 金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子 とする金属錯体に代表される各種金属錯体、有機シラン誘導体、有機ボラン誘導体 、本発明の一般式(3)又は(4)で表される化合物、ポリ(N-ビニルカルバゾール)誘 導体、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー又はオリゴ マー化合物、本発明の白金錯体等が挙げられる。ポリマー又はオリゴマー化合物に は、本発明の白金錯体が部分構造で含まれていても良い。電子注入層、電子輸送 層の材料はこれらに限定されるものではない。電子注入層、電子輸送層の膜厚は特 に限定されるものではないが、通常1nm〜5μmの範囲が好ましく、より好ましくは5n $m \sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10nm \sim 500nm$ である。電子注入層、電子輸送層 は上述した材料の一種又は二種以上から成る単層構造であっても良いし、同一組成 又は異種組成の複数層からなる多層構造であっても良い。電子注入層、電子輸送層 の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前記の正孔注入輸送剤を溶媒に溶解又 は分散させてコーティングする方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法等) 、インクジェット法等の方法が用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶 解又は分散することが出来、樹脂成分としては正孔注入層及び正孔輸送層の場合 に例示したものが適用できる。

[0044] 保護層の材料としては水分や酸素等の素子劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能を有しているものであれば良い。具体例としては、インジウム、錫、鉛、金、銀、銅、アルミニウム、チタン、ニッケル等の金属、酸化マグネシウム、酸化珪素、三酸化二アルミニウム、酸化ゲルマニウム、酸化ニッケル、酸化カルシウム、酸化バリウム、三酸化二鉄、三酸化二イッテルビウム、酸化チタンなどの金属酸化物、弗

化マグネシウム、弗化リチウム、弗化アルミニウム、弗化カルシウムの金属弗化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも一種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE(分子線エピタキシ)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法等の方法が適用できる

- [0045] なお、特願2003-374861明細書に記載された内容を、本明細書に全て取り込む
- [0046] 以下、本発明について参考例及び実施例を挙げて詳細に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。なお、参考例及び実施例中において物性の測定に用いた装置は以下の通りである。
 - 1) ¹H-NMRスペクトル: DRX-500型装置(ブルカー社製) 又はGEMINI2000型装置(バリアン社製)

内部標準物質:テトラメチルシラン

- 2)吸収スペクトル解析:V-550(JASCO製)
- 3)発光スペクトル解析:F-4500(日立製)
- [0047] 参考例1 2-ブロモー6-フェニルピリジンの合成 [化10]

文献(J. Org. Chem. 2003, <u>68</u>, 4918-4992)の記載に準じて操作を行った。

窒素雰囲気下、ジメチルアミノエタノール(2.1ml)及び2-フェニルピリジン(2.17g)のヘキサン溶液を-78℃まで冷却し、これにn-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.6M、26.5ml)を滴下し、滴下後0℃まで昇温して2時間攪拌した。続いて、臭素(2.5ml)のトルエン溶液を0℃で加え、同温で更に2時間攪拌を行った。その後、室温で一日攪拌を行った。チオ硫酸ナトリウム水溶液で残存臭素の中和を行い、トルエンにより抽出し、抽出溶媒を留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の白色固体を得た(1.30g)。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 39-7. 53(m, 4H), 7. 55-7. 71(m, 2H), 7. 96-8. 02(m, 2H).

実施例1

[0048] <u>N. N-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)アニリンの合成</u> [化11]

文献(Angew. Chem. Int. Ed, 2003, <u>42</u>, 2051-2053)の記載に準じて行った。

窒素雰囲気下、πーアリルパラジウムクロリドダイマー(3.9mg)及びトリーtーブチルホスフィンの10重量%へキサン溶液43mg(トリーtーブチルホスフィンの量として4.3 mg相当)、oーキシレン10mLを加えて室温で攪拌した。次いで、ナトリウムtーブトキシド(272mg)、アニリン(131mg)及び参考例例1で得た2ーブロモー6ーフェニルピリジン(660mg)を加え、120℃にて1日撹拌した。放冷後、加水し、トルエン抽出した後、溶媒を留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的の固体物質を得た(510mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 04(d, J=8. 0Hz, 2H), 7. 22-7. 48(m, 13H), 7. 6 3(t, J=8. 0Hz, 2H), 7. 84-7. 89(m, 4H).

実施例 2

WO 2005/042444 31 PCT/JP2004/015889

[0049] 白金錯体の合成

[化12]

アルゴン雰囲気下、ビスベンゾニトリルジクロロ白金(II) (228mg)及び実施例1で得たN, Nービス(6-フェニルピリジン-2-イル)アニリン(193mg)を混合し、o-キシレン10mLを加えて150℃にて1日攪拌を行った。放冷後、加水し、塩化メチレンで抽出を行い、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製して目的の黄色結晶を得た(172mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):6. 43(d, J=8. 4Hz, 2H), 7. 18-7. 26(m, 2H), 7. 39
-7. 50(m, 4H), 7. 57-7. 82(m, 9H), 8. 24-8. 56(m, 2H),

[0050] 参考例2 2-(m-クロロフェニル)ピリジンの合成 [化13]

文献(J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8521-8522)の記載に準じて行った。 100mLオートクレーブに(μ-アセチルシクロペンタジエニル)(1, 5-シクロオクタジエン)コバルト(144mg)、m-クロロベンゾニトリル(1. 80g)及びoーキシレンを仕込み、アセチレンを充填して150℃にて反応を行った。放冷後、加水し、トルエン抽出後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製して目的物を油状物質として得た(2. 3 7g)。

 1 H-NMR(CDCl₃):7. 22-7. 30(m, 1H), 7. 37-7. 41(m, 2H), 7. 66-7. 88(m, 2H), 7. 83-7. 89(m, 1H), 8. 01(t, J = 1. 4Hz, 1H), 8. 69-8. 72 (m, 1H),

実施例3

[0051] N, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]アニリンの合成 [化14]

実施例1において、2-ブロモー6-フェニルピリジン(660mg)の代りに参考例2で得た2-(m-クロロフェニル)ピリジン(600mg)を用い、アニリン(131mg)をアニリン(140mg)に代えた以外は実施例1と全く同様にして反応及び後処理を行ない、目的物を固体として得た。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 02(tt, J=1. 6, 7. 2Hz, 1H), 7. 15-7. 31(m, 8H), 7. 37(t, J= 8. 0Hz, 2H), 7. 57-7. 76(m, 8H), 8. 61-8. 65(m, 2H)。 実施例 4

[0052] 白金錯体の合成

[化15]

文献(Organometallics, Vol18, No17, 3337-3341)の記載に準じて行った。 アルゴン雰囲気下、テトラクロロ白金酸カリウム(II)(260mg)及び実施例3で得たN , Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]アニリン(250mg)を混合し、酢酸を加えて140 ℃にて3日間攪拌を行った。加水後、塩化メチレンで抽出を行い、溶媒を留去後、残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的物を赤色結晶として得た(4 0mg)。

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}):6.20-6.45(m, 2H), 7.02(t, J=7.6Hz, 2H), 7.34-$

7. 65(m, 9H), 7. 85-8. 01(m, 4H), 8. 93-8. 97(m, 2H)。 実施例 5

[0053] N. Nービス(6-フェニルピリジン-2-イル)-3, 5-ジ(t-ブチル)アニリンの合成 [化16]

実施例1において、アニリン(131mg)の代りに3, 5-ジ(t-ブチル)アニリン(219mg)を用い、2-ブロモー6-フェニルピリジン(660mg)を2-ブロモー6-フェニルピリジン(500mg)に代えた以外は実施例1と全く同様にして反応及び後処理を行ない、目的物を固体として得た(420mg)。

 1 H-NMR(CDCl₃):1. 30(s, 18H), 7. 15-7. 41(m, 11H), 7. 62(t, J = 8. 0Hz, 2H), 7. 87-7. 92(m, 4H).

実施例 6

[0054] 白金錯体の合成

[化17]

実施例2において、N, Nービス(6-フェニルピリジン-2-イル)アニリン(193mg)の 代りに実施例5で得たN, Nービス(6-フェニルピリジン-2-イル)-3, 5-ジ(tーブチル)アニリン(546mg)を用い、ビスベンゾニトリルジクロロ白金(II)(228mg)をビスベンゾニトリルジクロロ白金(II)(504mg)に代えた以外は実施例2と全く同様にして反応及び後処理を行ない、目的物を黄色結晶として得た(451mg)。

 1 H-NMR(CDCl₃):1. 38(s, 18H), 6. 45(d, J=8. 1Hz, 2H), 7. 20-7. 24

(m, 4H), 7. 45(m, 2H), 7. 66(t, J=1. 7Hz, 1H), 7. 70-7. 73(m, 2H), 7. 80(dd, J=7. 7, 1. 1Hz, 2H), 8. 32-8. 50(m, 2H)。 実施例 7

[0055] N, N-ビス「3-(2-ピリジル)フェニル]-3, 5-ジ(t-ブチル)アニリンの合成 [化18]

実施例3において、アニリン(140mg)の代りに3,5-ジ(t-ブチル)アニリン(309mg)を用いた以外は実施例3と全く同様にして反応及び後処理を行ない、目的物を固体として得た(613mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):1. 24(s, 18H), 7. 01-7. 26(m, 7H), 7. 35(t, J=8. 0 Hz, 2H), 7. 56-7. 78(m, 8H), 8. 62-8. 64(m, 2H)_o

実施例8

[0056] 白金錯体の合成

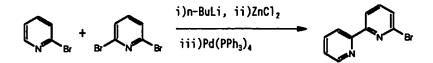
[化19]

実施例4において、N, Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]アニリン(250mg)の代りに実施例7で得たN, Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]-3, 5-ジ(tーブチル)アニリン(248mg)を用い、テトラクロロ白金酸カリウム(II)(260mg)をテトラクロロ白金酸カリウム(II)(306mg)に代えた以外は実施例4と全く同様にして反応及び後処理を行ない、目的物を赤色結晶として得た(124mg)。

¹H-NMR(CDCl₂):1. 36(s, 18H), 6. 28-6. 40(m, 2H), 7. 01-7. 26(m,

4H), 7. 34-7. 39(m, 4H), 7. 35(t, J=1. 8Hz, 1H), 7. 86-8. 00(m, 4), 8. 91-9. 00(m, 2H).

[0057] 参考例3 6-ブロモー2, 2'ービピリジンの合成 [化20]



文献(Organic Synthesis、Vol.78, p53)記載の方法に準じて行った。

窒素雰囲気下、ブロモピリジン(0.5g)及びTHF5mLの溶液を−78℃に冷却し、nープチルリチウムのヘキサン溶液(1.57M,2ml)を滴下し、滴下後0℃にて3時間攪拌した。続いて、塩化亜鉛(3.15g)のTHF溶液を滴下し、滴下後3時間攪拌を行った。続いて、2.6ージブロモピリジン(0.75g)及びテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(146mg)を室温で加え、続いて一日還流を行った。加水後、トルエンで抽出し、溶媒を留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的物を白色固体として得た(0.5g)。

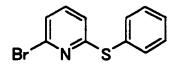
¹H-NMR(CDCl₃):7. 26-7. 36(m, 1H), 7. 49(d, J=7. 8Hz, 1H), 7. 67(t, J=7. 6Hz, 1H), 7. 82(t, J=7. 8Hz, 1H), 8. 36-8. 43(m, 2H), 8. 65-8. 68(m, 1H)_o

[0058] 参考例4 2-(3-ブロモフェニル)ピリジンの合成 [化21]

2-ブロモピリジン(2.5g、15.8mmol)、3-ブロモフェノール(5.5g、31.6mmol)及び炭酸カリウム(2.2g、15.8mmol)の混合物を200℃にて3時間攪拌した。反応液を冷却した後、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンにて抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製

WO 2005/042444 36 PCT/JP2004/015889

し、2-(3-ブロモフェニル)-ピリジンを淡褐色結晶として2.9g得た。収率73.2%。 [0059] 参考例5 (2-ブロモー6-フェニルチオ)ピリジンの合成 [化22]



2,6-ジブロモピリジン(5.0g、21.1mmol)のテトラヒドロフラン(15mL)溶液に、イソプロピルマグネシウムクロリド・テトラヒドロフラン溶液(11.6mL、2.0M、23.2mmol)を加え、室温で6時間攪拌した。この反応液にトリエチルアミン(2.9mL、21.1mmol)及びジフェニルジスルフィド(5.5g、25.3mmol、1.2当量)を順次加え、室温で12時間攪拌した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(2-ブロモー6-フェニルチオピリジン)を褐色のオイルとして2.8g得た。収率49.9%。

¹H-NMR(CDCl₃):6. 71 (dd, J=1. 0, 7. 6Hz, 1H), 7. 16 (dd, J=0. 8, 7. 6 Hz, 1H), 7. 27(t, J=7. 7Hz, 1H), 7. 38-7. 51(m, 3H), 7. 54-7. 66(m, 2H).

[0060] 参考例6 2-ブロモー6-フェニルピリジンの合成 [化23]

n-ブチルリチウム・ヘキサン溶液(150mL、1.58M、237.0mmol)に、N, N-ジメチルアミノエタノール(12.0mL、118.5mmol)のヘキサン(70mL)溶液を5℃で30分かけて滴下した。次いで、2-フェニルピリジン(8.5mL、59.3mmol)のヘキサン(10mL)溶液を5℃で20分かけて滴下した。この反応液を5℃で1時間攪拌し、2-リチオー6-フェニルピリジン・ヘキサン溶液を調製した。

1, 2-ジプロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン(17.6mL、148.3mmol)のテトラヒドロフラン(200mL)溶液を-78℃に冷却し、これに上で得た2-リチオ-6-フェニルピリジン・ヘキサン溶液を30分かけて滴下した。この反応液を-78℃で1時間攪拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層を更にヘキサンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶により精製して、2-ブロモ-6-フェニルピリジンを白色結晶として12.0g得た。収率86.4%。

 1 H-NMR(CDCl₃):7. 38-7. 53(m, 4H), 7. 60(t, J=7. 6Hz, 1H), 7. 69(dd, J=1. 0, 7. 6Hz, 1H), 7. 95-8. 04(m, 2H).

[0061] 参考例7 2-ヒドロキシ-6-フェニルピリジンの合成 [化24]

2-クロロー6-メトキシピリジン(4.4mL、37.0mmol)、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケル(II)クロリド(228mg)及びジエチルエーテル(40mL)の混合物に、フェニルマグネシウムブロミド・エーテル溶液(12.3mL、3.0M、37.0mmol)のエーテル(30mL)希釈液を室温で30分かけて滴下した。この反応液を還流条件で1時間攪拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層を更に塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をシリカゲル濾過して、粗2-メトキシー6-フェニルピリジンを薄黄色のオイルとして7.0g得た。

ピリジン(30.0mL、370.0mmol)に濃塩酸(30.8mL、370.0mmol)を加え、 内温が180℃になるまで水分を留去しながら加熱した。反応液を120℃に冷却した 後に、上で得た粗2ーメトキシー6ーフェニルピリジン(7.0g)を加え、180℃で1時間攪 拌した。反応液を冷却し、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで 抽出を行った。有機層を濃縮して得られた残渣を再結晶にて精製し、2ーヒドロキシー WO 2005/042444 38 PCT/JP2004/015889

6-フェニルピリジンを白色結晶として5. 2g得た。収率82. 1%。

¹H-NMR(CDCl₃):6. 50(dd, J=1. 0, 8. 0Hz, 1H), 6. 54(dd, J=1. 0, 8. 0Hz, 1H), 7. 42-7. 58(m, 4H), 7. 64-7. 75(m, 2H), 11. 72(brs, 1H)。

[0062] 参考例8 2-(3-ヒドロキシフェニル)ピリジンの合成

[代25]

2ーブロモピリジン(5.0mL、52.4mmol)、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケル(II)クロリド(284mg)及びジエチルエーテル(100mL)の混合物に、3ーメトキシフェニルマグネシウムブロミド・テトラヒドロフラン溶液(52.4mL、1.0M、52.4mmol)を室温で1時間かけて滴下した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、トルエンで抽出した。有機層を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィーにて精製し、2ー(3ーメトキシフェニル)ピリジンを無色のオイルとして9.4g得た。ピリジン(42.4mL、524.0mmol)に濃塩酸(43.7mL、524.0mmol)を加え、内温が180℃になるまで水分を留去しながら加熱した。反応液を120℃に冷却した後に、上で得た2ー(3ーメトキシフェニル)ピリジン(9.4g)を加え、180℃で3時間攪拌した。反応液を冷却し、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出を行った。有機層を濃縮して得られた残渣を再結晶にて精製し、2ー(3ーヒドロキシフェニル)ピリジンを白色粉末として6.9g得た。収率76.9%。

¹H-NMR(CDCl₃): 2. 20(brs, 1H), 6. 81(ddd, J=1. 2, 2. 6, 7. 8Hz, 1H), 7. 14-7. 36(m, 2H), 7. 33(dt, J=7. 6, 1. 6Hz, 1H), 7. 49(t, J=2. 0Hz, 1H), 7. 70(dt, J=1. 8, 8. 2Hz, 1H), 8. 59(ddd, J=0. 8, 1. 6, 5. 0)。 実施例 9

[0063] <u>2-フェニルー6-[3-(2-ピリジルオキシ)フェニル]ピリジンの合成</u> [化26] WO 2005/042444 39 PCT/JP2004/015889

2-(3-ブロモフェニル)ーピリジン(1. 0g、4. 0mmol)のテトラヒドロフラン(30mL) 溶液を-78℃に冷却し、n-ブチルリチウム・ヘキサン溶液(2. 8mL、1. 58M、4. 4 mmol)を5分かけて滴下した。反応液を-78℃で1時間攪拌した後、塩化亜鉛・テトラヒドロフラン溶液(9. 2mL、0. 52M、4. 8mmol)を-78℃で20分かけて滴下し、その後30分かけて室温まで昇温した。次いで、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(46mg)及び2-ブロモー6-フェニルピリジン(936mg、4. 0mmol)を順次加え、還流条件下18時間攪拌した。反応液をエチレンジアミン四酢酸(1. 4g、4. 8 mmol)/水(30mL)/飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(35mL)の混合溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層を更に塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をカラムクロマトグラフィーにて精製し、2-フェニルー6-[3-(2-ピリジルオキシ)フェニル]ピリジンを淡黄色の粘凋なオイルとして1. 0g得た。収率77. 1%。

¹H-NMR(CDCl₃):6. 92-7. 06(m, 2H), 7. 16-7. 26(m, 1H), 7. 36-7. 58(m, 4H), 7. 64-7. 86(m, 4H), 7. 94-8. 04(m, 2H), 8. 08-8. 18(m, 2H), 8. 23(ddd, J=0. 6, 2. 0, 5. 0Hz, 1H).

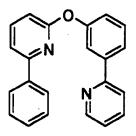
実施例 10

[0064] <u>2, 2'-オキシビス(6-フェニルピリジン)の合成</u> [化27]

2-ヒドロキシー6-フェニルピリジン(1. Og、5. 8mmol)、2-ブロモー6-フェニルピリジン(1. 4g、5. 8mmol)及び炭酸カリウム(807mg、5. 8mmol)の混合物を200℃で8時間攪拌した。反応液を室温に冷却した後、1mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出を行った。有機層を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィーにて精製し、2, 2'ーオキシビス(6-フェニルピリジン)を無色の結晶として1. 3g得た。収率68. 6%。

¹H-NMR(CDCl₃):7.07(d, J=8.0Hz, 2H), 7.30-7.46(m, 6H), 7.56(d, J=8.0Hz, 2H), 7.80(t, J=8.0Hz, 2H), 7.88-8.0(m, 4H)。 実施例 11

[0065] <u>2-フェニルー6-(3-ピリジルフェノキシ)ピリジンの合成</u> [化28]



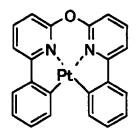
2-(3-ヒドロキシフェニル)ピリジン(1.0g、5.8mmol)、2-ブロモー6-フェニルピリジン(1.3g、5.6mmol)及び炭酸カリウム(576mg、4.2mmol)の混合物を200℃で8時間攪拌した。反応物を室温に冷却した後、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出を行った。有機層を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィーにて精製し、2-フェニルー6-(3-ピリジルフェノキシ)ピリジンを白色の固体として1.3g得た。収率72.1%。

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}):6.83(dd, J=0.8, 8.0Hz, 1H), 7.16-7.45(m, 5H)$

, 7. 45-7. 58(m, 2H), 7. 68-7. 80 (m, 3H), 7. 84(m, 4H), 8. 69(dt, J = 4. 6, 1. 6Hz, 1H).

実施例 12

[0066] <u>[2, 2'-オキシビス(6-フェニルピリジナト)-C、N、N、C]白金の合成</u> [化29]



ビス(ベンゾニトリル)塩化白金(100mg、0. 212mmol)及び実施例10で得た2, 2 'ーオキシビス(6ーフェニルピリジン)(69mg、0. 212mmol)の混合物にキシレン(20 mL)を加え、還流条件下で3時間攪拌した。反応液を濾過して得られた残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製し、[2, 2'ーオキシビス(6ーフェニルピリジナト)ーC, N, N, C]白金を黄色粉末として77mg得た。収率70. 2%。

¹H-NMR(CD₂Cl₂):7. 23(ddd, J=1. 2, 7. 2, 7. 8Hz, 2H), 7. 37(dd, J=0. 9, 8. 2Hz, 2H), 7. 42(ddd, J=1. 4, 7. 2, 7. 6Hz, 2H), 7. 78(dd, J=0. 9, 7. 8Hz, 2H), 7. 82(dd, J=1. 4, 7. 8Hz, 2H), 8. 13(dd, 7. 8, 8. 2Hz, 2H), 8. 31(ddd, J=1. 2, 7. 6, 25. 0(H-Pt), 2H)_o

[0067] 参考例9 6-フェニル-2, 2'-ビピリジンの合成 [化30]

2, 2'-ビピリジン(5. 0g、32. 0mmol)及びジエチルエーテル(50mL)の混合物に、フェニルリチウム・シクロヘキサン/ジエチルエーテル溶液(40. 9mL、38. 4mmol)を5℃で15分かけて滴下した。この反応液を室温で2時間攪拌した後、水に注

ぎ、有機層を分取した後、水層を更に塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をアセトン(50mL)で希釈し、過マンガン酸カリウム・アセトン飽和溶液(120mL)を加えて室温で1時間攪拌した。得られた反応液をセライト濾過した後に濃縮し、残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶により精製し、6-フェニルー2、2'-ビピリジンを白色結晶として4、2g得た。収率55、4%。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 33(ddd, J=1. 4, 4. 8, 7. 6Hz, 1H), 7. 38-7. 58(m, 3H), 7. 74-7. 96(m, 3H), 8. 10-8. 22(m, 2H), 8. 38(dd, J=1. 0, 7. 6 Hz, 1H), 8. 61-8. 74(m, 2H).

実施例 13

[0068] <u>6-(2-メトキシフェニル)-6'-フェニル-2、2'-ビピリジンの合成</u> [化31]

金属リチウム(660mg、94.9mmol)及びジエチルエーテル(25mL)の混合物に、2-ブロモアニソール(5.6mL、45.2mmol)のジエチルエーテル(25mL)溶液を室温で30分かけて滴下した。この反応液を還流条件で1時間攪拌し、2-メトキシフェニルリチウム・エーテル溶液を調製した。

参考例9で得た6-フェニルー2, 2'ービピリジン(7.0g、30.1mmol)のジエチルエーテル(40mL)溶液を5℃に冷却し、これに上で得た2-メトキシフェニルリチウム・エーテル溶液を20分かけて滴下した。この反応液を室温で18時間攪拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層を更に塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣に過マンガン酸カリウム・アセトン飽和溶液(400mL)を加えて室温で30分間攪拌した。反応液を濾過した後に濃縮し、残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶により精製し、6-(2-メトキシフェ

ニル)-6'-フェニル-2, 2'-ビピリジンを淡黄色結晶として3. 1g得た。収率30. 4%。

¹H-NMR(CDCl₃):3. 90(s, 3H), 7. 04(d, J=8. 2Hz, 1H), 7. 14(dt, J=1 . 2, 7. 6Hz, 1H), 7. 34-7. 58(m, 4H), 7. 72-8. 00(m, 4H), 8. 04(dd, J=1. 8, 7. 4Hz, 1H), 8. 12-8. 22(m, 2H), 8. 50-8. 62(m, 2H)。 実施例 14

[0069] <u>2-(6'-フェニル-2、2'-ビピリジン-6-イル)フェノールの合成</u> [化32]

ピリジン(14.3mL、177.2mmol)に濃塩酸(14.8mL、177.2mmol)を加え、 内温が180℃になるまで水分を留去しながら加熱した。反応液を120℃に冷却した 後、実施例13で得た6ー(2ーメトキシフェニル)ー6'ーフェニルー2, 2'ービピリジン(3.0g、8.9mmol)を加え、180℃で2時間攪拌した。反応液を冷却し、1mol/L水酸 化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出した。有機層を濃縮して得られた残 渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製し、2ー(6'ーフェニルー2, 2'ービピ リジンー6ーイル)フェノールを黄色結晶として2.7g得た。収率93.9%。

¹H-NMR(CDCl₃):6. 97(ddd, J=1. 4, 7. 2, 8. 4Hz, 1H), 7. 09(dd, J=1 . 4, 8. 4 Hz, 1H), 7. 36(ddd, J=1. 6, 7. 4, 8. 4Hz, 1H), 7. 42-7. 60(m , 3H), 7. 78-8. 08(m, 5H), 8. 10-8. 22(m, 3H), 8. 53(dd, J=1. 8, 7. 0 Hz, 1H), 14. 29 (s, 1H).

実施例 15

[0070] <u>6-(2-アセトキシフェニル)-6'-フェニル-2、2'-ビピリジンの合成</u> [化33]

実施例14で得た2-(6'-フェニルー2, 2'-ビピリジンー6ーイル)フェノール(1.0g、3.1mmol)のピリジン(20mL)溶液に無水酢酸(580 μ L、6.2mmol)を滴下し、室温で24時間攪拌した。反応液から溶媒を留去して得られた残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製し、6-(2-アセトキシフェニル)-6'-フェニルー2, 2'-ビピリジンを白色結晶として1.05g得た。収率93.0%。

¹H-NMR(CDCl₃):2. 11(s, 3H), 7. 21(dd, J=2. 0, 7. 6Hz, 1H), 7. 34-7. 62(m, 6H), 7. 74-7. 98(m, 4H), 8. 12-8. 24(m, 2H), 8. 47(dd, J=1. 0, 7. 6Hz, 1H), 8. 64(dd, J=1. 0, 7. 9Hz, 1H)_o

実施例 16

[化34]

[0071] <u>[2-(6'-フェニル-2, 2'-ビピリジン-6-イル)フェノラート-C, N, N, O]白金の合</u> 成

[(1, 2, 5, $6-\eta^4$)-1, $5-\Lambda$ キサジエニル]二塩化白金(100mg、0. 287mmol)、実施例15で得た6-(2-アセトキシフェニル)-6'-フェニル-2, 2'-ピピリジン(116mg、0. 316mmol)及び2-エトキシエタノール(5mL)の混合物を還流条件で3時間攪拌した。反応液を室温まで冷却し、水酸化カリウム(24mg、0. 431mmol)を加

WO 2005/042444 45 PCT/JP2004/015889

え、還流条件で3時間攪拌した。反応液から溶媒を留去し、得られた残渣をカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製し、[2-(6'-フェニル-2, 2'-ビピリジン-6-イル)フェノラート-C, N, N, O]白金を橙色結晶として67mg得た。収率45.1%。

[0072] 参考例10 2-メチルー6-フェニルピリジンの合成 [化35]

2ーブロモー6ーメチルピリジン(10.0g、58.1mmol)、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケル(II)クロリド(315mg、1.0mol%)及びジエチルエーテル(100mL)の混合物に、フェニルマグネシウムブロミド・ジエチルエーテル溶液(21.3mL、3.0M、63.9mmol)のジエチルエーテル(40mL)希釈液を30分かけて滴下し、還流条件で更に2時間攪拌した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層を塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムにて精製して、2ーメチルー6ーフェニルピリジンを淡黄色のオイルとして8.6g得た。収率87.5%。

¹H-NMR(CDCl₃):2.64(s, 3H), 7.10(d, 7.2Hz, 1H), 7.36-7.56(m, 4H), 7.63(t, J=7.7Hz, 1H), 7.96-8.04(m, 2H)。 実施例 17

[0073] <u>1, 2-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)エタンの合成</u> [化36]

ジイソプロピルアミン(1.0mL、7.1mmol)のテトラヒドロフラン(8mL)溶液を5℃に冷却し、n-ブチルリチウム・ヘキサン溶液(4.1mL、1.58M、6.5mmol)を10分

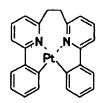
かけて滴下し、リチウムジイソプロピルアミド・テトラヒドロフラン溶液を調製した。

参考例10で得た2-メチルー6-フェニルピリジン(1.0g、5.9mmol)のテトラヒドロフラン(12mL)溶液を-78℃に冷却し、リチウムジイソプロピルアミド・テトラヒドロフラン溶液を15分かけて滴下した。反応液を-78℃で更に1時間攪拌した後、1,2-ジプロモエタン(510 μ L、5.9mmol、1当量)のテトラヒドロフラン(10mL)溶液を10分かけて滴下し、40分かけて0℃まで昇温した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層をトルエンで抽出した。有機層を合わせてこれを濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラム及び再結晶により精製して、1,2-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)エタンを白色の粉末として646mg得た。収率65.1%

¹H-NMR(CDCl₃):3. 41(s, 4H), 7. 11(dd, J=1. 2, 7. 2Hz, 2H), 7. 34-7. 68(m, 10H), 7. 98-8. 08(m, 4H)_o

実施例 18

[0074] [1, 2-ビス(6-フェニルピリジナト-2-イル)エタン-C, N, N, C]白金の合成 [化37]



ビス(ベンゾニトリル)塩化白金(280mg、0.594mmol)及び実施例17で得た1,2ービス(6ーフェニルピリジンー2ーイル)エタン(200mg、0.594mmol)の混合物にキシレン(60mL)を加え、還流条件下で8時間攪拌した。反応液を濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラム及び再結晶にて精製し、[1,2ービス(6ーフェニルピリジナトー2ーイル)エタンーC,N,N,C]白金を黄色粉末として186mg得た。収率59.1%。 ¹HーNMR(CD₂Cl₂):3.36(s,4H),7.06(dd,J=1.4,7.2Hz,2H),7.11(dt,J=1.2,7.6Hz,2H),7.18(dt,J=1.4,7.6Hz,2H),7.55(dd,J=1.4,7.6Hz,2H),7.69(dd,J=1.4,8.0Hz,2H),7.74(dd,J=7.2,8.0Hz,2H),7.87(ddd,J=1.2,7.6,27.1(J^{H-Pt}),2H)。

WO 2005/042444 47 PCT/JP2004/015889

[0075] 参考例11 2-ホルミルー6-フェニルピリジンの合成 [化38]

nープチルリチウム・ヘキサン溶液(266mL、1.58M、420.0mmol)に、N, Nージメチルアミノエタノール(21.0mL、210.0mmol)のヘキサン(150mL)溶液を5℃で1時間かけて滴下した。次いで、2ーフェニルピリジン(15.0mL、105.0mmol)のヘキサン(15mL)溶液を5℃で20分かけて滴下した。この反応液を5℃で1時間攪拌し、2ーリチオー6ーフェニルピリジン・ヘキサン溶液を調製した。N, Nージメチルホルムアミド(20.0mL、262.5mmol)のテトラヒドロフラン(400mL)溶液を一78℃に冷却し、これに先に調製した2ーリチオー6ーフェニルピリジン・ヘキサン溶液を40分かけて滴下した。この反応液を一78℃で1時間攪拌した後、1mol/Lの塩酸に注ぎ、有機層を分取した後、水層を塩化メチレンで抽出した。有機層を合わせて濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラム及び蒸留により精製して、2ーホルミルー6ーフェニルピリジンを淡黄色のオイルとして17.1g得た。収率88.9%。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 42-7. 58(m, 3H), 7. 88-8. 00(m, 3H), 8. 05-8. 14(m, 2H), 10. 18(s, 1H)_o

実施例 19

[0076] 1、1ービス(6ーフェニルピリジン-2-イル)メタノールの合成 [化39]

2-ブロモー6-フェニルピリジン(1.3g、5.5mmol)のテトラヒドロフラン(20mL)溶液を-78℃に冷却し、n-ブチルリチウム・ヘキサン溶液(3.5mL、1.58M、5.6m

mol)を20分かけて滴下した。反応液を−78℃にて更に1時間攪拌した後、上記参考例11で得た2-ホルミルー6-フェニルピリジン(1.0g、5.5mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液を10分かけて滴下し、30分かけて0℃まで昇温した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、有機層を分取した後、水層をトルエンで抽出した。有機層を合わせて濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラム及び再結晶により精製して、1、1-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)メタノールを白色の粉末として1.1g得た。収率61.2%。

 1 H-NMR(CDCl₃):6. 05(d, J=4. 6Hz, 1H), 6. 22(d, J=4. 6Hz, 1H), 7. 40-7. 80(m, 12H), 8. 02-8. 12(m, 4 H)_o

実施例 20

[0077] <u>2, 2'-カルボニルビス(6-フェニルピリジン)の合成</u> [化40]

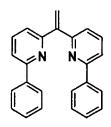
実施例19で得た1, 1-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)メタノール(1.0g、3.0 mmol)の塩化メチレン(20mL)溶液に、二酸化マンガン(2.8g、純度90%、29.5 mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液をシリカゲルを用いて濾過し、濾液を濃縮して、残渣を再結晶により精製し、2, 2'ーカルボニルビス(6-フェニルピリジン)を白色粉末として920mg得た。収率92.7%。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 38-7. 48(m, 6H), 7. 94-8. 14(m, 10H)。 実施例 21

[0078] <u>[2, 2'-カルボニルビス(6-フェニルピリジナト)-C、N、N、C]白金の合成</u> [化41]

ビス(ベンゾニトリル)塩化白金(140mg、0. 297mmol)及び実施例20で得た2, 2 'ーカルボニルビス(6ーフェニルピリジン)(100mg、0. 297mmol)の混合物にキシレン(30mL)を加え、還流条件下で10時間攪拌した。反応液を濾過して得られた残渣をシリカゲルカラム及び再結晶にて精製し、[2, 2'ーカルボニルビス(6ーフェニルピリジナト)ーC, N, N, C]白金を赤色粉末として120mg得た。収率76. 3%。 実施例 22

[0079] <u>1.1-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)エチレンの合成</u> [化42]



メチルトリフェニルホスホニウムブロミド(584mg、1.6mmol)のテトラヒドロフラン(8 mL)溶液を5℃に冷却し、カリウムtーブトキシド(201mg、1.8mmol)を加え、5℃で1時間攪拌した。次いで、2,2'ーカルボニルビス(6ーフェニルピリジン)(500mg、1.5mmol)のテトラヒドロフラン(8mL)溶液を滴下し、室温で12時間攪拌した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に滴下し、有機層を分取した後、水層をトルエンで抽出した。有機層を合わせて濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラム及び再結晶により精製して、1,1ービス(6ーフェニルピリジンー2ーイル)エチレンを白色粉末として445mg得た。収率89.3%。

¹H-NMR (CDCl₃):6. 31 (s, 2H), 7. 36-7. 52 (m, 8H), 7. 68-7. 80 (m, 4 H), 8. 04-8. 12 (m, 4H).

実施例 23

[0080] N, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]メシチルアミンの合成 [化43]

実施例1と同様にして、メシチルアニリン(509mg)及び2-(3-クロロフェニル)ピリジン(1.5g)より目的物を固体として得た(942mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):2.07(s, 6H), 2.36(s, 3H), 6.91-7.38(m, 8H), 7. 51-7.80(m, 8H), 8.60-8.68(m, 2H)_o

実施例 24

[0081] N, N-ビス(6-フェニルピリジン-2-イル)-1-ピレニルアミンの合成 [化44]

実施例1と同様にして、1-アミノピレン(400mg)及び2-プロモー6-フェニルピリジン(906mg)より目的物を固体として得た(905mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):7. 02(d, J=8. 2Hz, 2H), 7. 20-7. 32(m, 6H), 7. 38(d, J=7. 2Hz, 2H), 7. 58(t, J=8. 0Hz, 2H), 7. 74-7. 85(m, 3H), 7. 93-8. 31(m, 10H)_o

実施例 25

[0082] 白金錯体の合成

[化45]

実施例12と同様にして、ビスベンゾニトリルジクロロ白金(II)(180mg)及びN, Nービス(6-フェニルピリジン-2-イル)1-ピレニルアミン(200mg)より、目的物を黄色結晶として得た(190mg)。

¹H-NMR(CD₂Cl₂):6. 24-6. 38(m, 2H), 7. 16-7. 27(m, 2H), 7. 45(t, J = 7. 0Hz, 2H), 7. 51-7. 66(m, 4H), 7. 82-7. 89(m, 3H), 8. 05-8. 51(m, 10H)_o

実施例 26

[0083] 白金錯体の合成

[化46]

ベンゾニトリル中にN, Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]メシチルアミン(471mg) 及び塩化白金(II)(284mg)を加え、還流下で5時間攪拌を行った。放冷後、ベンゾニトリルを留去し、加水後、塩化メチレンで抽出した。抽出液を濃縮して塩化メチレンを留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製して目的物を赤色結晶として得た(328mg)。

¹H-NMR(CDCl₃):1.84(s, 6H), 2.42(m, 3H), 6.17-6.27(m, 2H), 6. 99-7.03(m, 2H), 7.12(s, 2H), 7.36-7.43(m, 4H), 7.90-8.01(m, 4H), 8.95-8.97(m, 2H).

実施例 27

[0084] N, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-4-(9H-カルバゾール-9-イル)アニリンの 合成 [化47]

[0085] 実施例1と同様にして、p-(9H-カルバゾール-9-イル)アニリン(360mg)及び2-(3-クロロフェニル)ピリジン(555mg)より、固体ーガラス状物として目的物を得た(661mg)。

実施例 28

[0086] 白金錯体の合成

[化48]

実施例26と同様にして、塩化白金(II) (169mg)及びN, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-4-(9H-カルバゾール-9-イル)アニリン(400mg)より、目的物を赤色結晶として得た(262mg)。

¹H-NMR(CD₂Cl₂) δ:6. 35-6. 68(m, 2H), 7. 04(t, J=7. 6 Hz, 2H), 7. 26-7. 98(m, 18H), 8. 12(d, J=7. 7Hz, 2H), 8. 88-8. 94(m, 2H). 実施例 29

[0087] <u>N. N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-2-ビフェニルアミンの合成</u> [化49]

実施例1と同様にして、2-ビフェニルアミン(423mg)及び2-(3-クロロフェニル)ピ

リジン(1g)より、固体ーガラス状物として目的物を得た(230mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 88-7. 52(m, 21H), 7. 61-7. 72(m, 2H), 8. 58-8. 63(m, 2H).

実施例 30

[0088] 白金錯体の合成

[化50]

実施例26と同様にして、塩化白金(II)(230mg)及びN, Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]-2-ビフェニルアミン(128mg)より、目的物を赤色結晶として得た(172mg)。

¹H-NMR(DMSO-d₆) δ:6. 15-6. 21(m, 2H), 6. 94(t, J= 7. 8Hz, 2H), 7. 02-7. 68(m, 13H), 8. 01-8. 21(m, 2H), 9. 03-9. 10(m, 2H)。 実施例 31

[0089] N. N-ビス[5-(2-ピリジル)ビフェニル-3-イル]アニリンの合成 [化51]

実施例1と同様にして、アニリン(27. 1mg)及び2-(3-フェニル-5-クロロフェニル)ピリジン(178mg)より、固体〜ガラス状物として目的物を得た(167mg)。 1 H-NMR(CDCl $_{3}$) δ : 7. 15-8. 03(m, 27H), 8. 65-8. 69(m, 2H)。 実施例 32

[0090] 白金錯体の合成

[化52]

実施例26と同様にして、塩化白金(II) (89mg)及びN, Nービス[5-(2-ピリジル)ビフェニルー3ーイル]アニリン(167mg)より、目的物を赤色結晶として得た(170mg)。 1 H-NMR(DMSO-d $_{6}$) δ :7. 28-7. 77(m, 21H), 8. 05-8. 21(m, 2H), 8. 40-8. 51(m, 2H), 9. 10-9. 19(m, 2H)。

実施例 33

[0091] <u>N. Nービス[3-(2-ピリジル)フェニル]-4-ジフェニルアミノアニリンの合成</u> [化53]

実施例1と同様にして、4-(N, N-ジフェニルアミノ)アニリン(300mg)及び2-(3-クロロフェニル)ピリジン(300mg)より、固体一ガラス状物として目的物を得た(218mg)。

実施例 34

[0092] 白金錯体の合成

[化54]

実施例26と同様にして、塩化白金(II)(101mg)及びN, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-4-ジフェニルアミノアニリン(216mg)より、目的物を赤色結晶として得た(131mg)。

¹H-NMR(CD₂Cl₂) δ :6. 48(d, J=8. 8Hz, 2H), 7. 04-7. 50(m, 20H), 7. 76-8. 11(m, 4H), 8. 81-9. 01(m, 2H).

実施例 35

[0093] <u>6,6'-ビス(ジフェニルアミノ)-2,2'-ビピリジンの合成</u> [化55]

実施例1と同様にして、6,6'ージブロモー2,2'ービピリジン(250mg)及びジフェニルアミン(296mg)より、白色固体として目的物を得た(132mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 64(d, J = 8.0 Hz, 2H), 7. 09-7. 54(m, 24H)

実施例 36

[0094] 白金錯体の合成

[化56]

実施例26と同様にして、塩化白金(II)(70mg)及び6, 6'ービス(ジフェニルアミノ) -2, 2'ービピリジン(130mg)より、赤色結晶として目的物を得た(87mg)。

 1 H-NMR(CD₂Cl₂) δ :6. 50-6. 53(m, 2H), 6. 76-6. 82(m, 6H), 7. 50-

7. 59(m, 8H), 7. 65-7. 70(m, 8H).

実施例 37

[0095] N, N-ビス[6-(2, 4-ジフルオロフェニル)ピリジン-2-イル]アニリンの合成 [化57]

窒素気流下、トルエン中に酢酸パラジウム(4.8mg)及びトリtーブチルホスフィン(10重量%へキサン溶液、0.086mL)を加え、しばらく撹拌した。続いて、炭酸ナトリウム(313mg)、2、4ージフルオロフェニルホウ酸(445mg)及びN、Nービス[(6ートリフルオロメタンスルホニルオキシ)ピリジンー2ーイル]アニリン(686mg)を加え、100℃で1日撹拌した。加水後、有機層を抽出し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製して、固体〜ガラス状物として目的物を得た(504mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 78-6. 91 (m, 4H), 7. 03(d, J=8. 2Hz, 2H), 7. 2 6-7. 48 (m, 7H), 7. 59-7. 82 (m, 4H).

実施例 38

[0096] 白金錯体の合成

[化58]

実施例2と同様にして、ビスベンゾニトリルジクロロ白金(II) (406mg)及びN, Nービス[6-(2, 4-ジフルオロフェニル)ピリジン-2-イル]アニリン(404)より黄色結晶として目的物を得た(434mg)。

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6})$ $\delta:6.66(d, J=8.2Hz, 2H), 6.98-7.05(m, 2H),$

7. 51-7. 85(m, 7H), 7. 99(d, J=8. 2Hz, 2H), 8. 08(t, J=7. 8Hz, 2H)。 実施例 39

[0097] <u>6-(9H-カルバゾール-9-イル)-6'-ジフェニルアミノ-2, 2'-ビピリジンの合成</u> [化59]

実施例1と同様にして、6, 6'ージブロモー2, 2'ービピリジン(500 mg)、ジフェニルアミン(269 mg)及びカルバゾール(266 mg)より得られた反応物を、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製を行い白色固体として目的物を得た(195 mg)。 1 H-NMR(CDCl $_3$) δ : 6. 78(d, J=9. 2Hz, 1H), 7. 19-7. 63(m, 16H), 7. 89-8. 02(m, 5H), 8. 13(d, J=8. 4Hz, 2H)。

[0098] 白金錯体の合成

実施例 40

[化60]

実施例26と同様にして、塩化白金(II) (163mg)及び6-(9H-カルバゾール-9-イル)-6'-ジフェニルアミノ-2, 2'-ビピリジン(300mg)より赤色結晶として目的物を得た(200mg)。

¹H-NMR(DMSO-d₆) δ :6. 50-6. 58(m, 1H), 6. 79-6. 84(m, 2H), 6. 9 4(d, J=9. 0Hz, 1H), 7. 20-7. 29(m, 1H), 7. 39-7. 90(m, 10H), 8. 00-8. 65(m, 7H)_o

実施例 41

[0099] <u>6-(3-アセトキシチオフェン-2-イル)-6'-フェニル-2, 2'-ビピリジンの合成</u> [化61]

窒素気流下、3ーメトキシチオフェン(297mg)のTHF(5mL)溶液を-78℃に冷却し、nーブチルリチウム(1.57Mへキサン溶液、1.7mL)を滴下した。滴下後、1時間撹拌し、塩化亜鉛(370mg)を加え、徐々に30℃まで昇温した。続いて、6ーフェニルー6'ートリフルオロメタンスルホニルオキシー2、2'ービピリジン(790mg)、酢酸パラジウム(9.7mg)及びトリフェニルホスフィン(0.011g)を加え、78℃に昇温して1日撹拌した。加水後、トルエンで抽出し、溶媒を留去してカップリング粗生成物を得た。得られた粗生成物に濃塩酸及びピリジンを加え、180℃で3時間撹拌した。冷却後、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出し、溶媒を留去することによって粗ヒドロキシ体を得た。得られた粗ヒドロキシ体にピリジンを加え、室温で無水酢酸を滴下して24時間撹拌した。反応溶液から溶媒を留去してシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、粘凋な油状物として目的物を得た(450mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :2. 40(s, 3H), 7. 06(d, J=5. 4Hz, 2H), 7. 18-7. 5 4(m, 4H), 7. 74-8. 00(m, 4H), 8. 13-8. 21(m, 2H), 8. 51(t, J=7. 6Hz, 2H).

実施例 42

[0100] 白金錯体の合成

[化62]

窒素気流下、ビス(ベンゾニトリル)ジクロロ白金(II) (259mg)、6-(3-アセトキシチオフェン-2-イル)-6'-フェニル-2、2'-ビピリジン(225mg)及び2-エトキシエタノールの混合物を150℃で1日撹拌した。加水後、塩化メチレンで抽出し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することによって橙色固体として目的物を得た(190mg)。

¹H-NMR(DMSO-d₆) δ :6. 93(d, J=7. 6Hz, 1H), 7. 08-7. 44(m, 3H), 7. 69-7. 78(m, 2H), 7. 94-8. 34(m, 6H)₆

実施例 43

[0101] <u>3, 3'-ビス(2-ピリジルオキシ)ビフェニルの合成</u> [化63]

3, 3'-ビフェノール(1.0g、5.4mmol)、2-ブロモピリジン(1.3mL、13.5mmol)及び炭酸カリウム(1.1g、8.1mmol)の混合物を窒素雰囲気下、200℃で4時間反応させた。反応物を室温にまで冷却後に塩化メチレン及び水を加え、抽出を行った後に有機層をまとめて濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー及び晶析にて精製し、3, 3'-ビス(2-ピリジルオキシ)ビフェニルを白色の粉末として1.1g得た。収率59.8%。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 93(d, J=8. 6Hz, 2H), 6. 96-7. 05(m, 2H), 7. 1 2(dt, J=6. 4, 2. 6Hz, 2H), 7. 33-7. 52(m, 6H), 7. 69(ddd, J=2. 0, 7. 4, 8. 4Hz, 2H), 8. 21(dd, J=2. 0, 5. 2Hz, 2H).

実施例 44

[0102] 白金錯体の合成

[化64]

塩化白金(391mg、1. 47mmol)及び3、3'ービス(2ーピリジルオキシ)ビフェニル(500mg、1. 47mmol)を、ベングニトリル(40mL)中還流条件で3時間反応させた。 反応液から溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー及び晶析にて精製し、白金錯体を黄色の粉末として540mg得た。収率68. 9%。 1 H-NMR(CD₂Cl₂) δ :6. 85(dd, J=1. 0, 8. 0Hz, 2H), 7. 00(dd, J=7. 4, 8. 0Hz, 2H), 7. 09(ddd, J=1. 4, 6. 0, 7. 2Hz, 2H), 7. 21(dd, J=1. 0, 7. 2Hz, 2H), 7. 36(ddd, J=0. 5, 1. 4, 8. 5Hz, 2H), 7. 95(ddd, J=2. 0, 7. 2, 8. 5Hz, 2H)。

実施例 45

[0103] <u>カルボニルビス[3-(2-ピリジル)ベンゼン]の合成</u> [化65]

窒素雰囲気下、テトラヒドロフラン(20mL)を-70℃に冷却し、tーブチルリチウム・n ーペンタン溶液(17.8mL、1.60N、28.5mmol)を15分かけて滴下した。次いで、 2-ブロモピリジン(1.2mL、12.9mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液を15分かけて滴下した。-70℃で30分攪拌した後、塩化亜鉛・テトラヒドロフラン溶液(31.8m L、0.50M、15.9mmol)を10分かけて滴下した。その後、1時間かけて室温にまで昇温し、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(203mg)及び3,3'ージブロモベングフェノン(2.0g、5.88mmol)を順次加え、還流条件にて18時間攪拌した。反応液をエチレンジアミン四酢酸(7.0g)/飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(210mL)の混合溶液に注ぎ、トルエンで抽出した後に有機層をまとめて濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー及び再結晶にて精製し、カルボニルビス[3-(2-ピリジル)ベンゼン]を白色の粉末として1.5g得た。収率75.8%。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :7. 22-7. 34(m, 2H), 7. 62(dt, J=0. 4, 7. 8Hz, 2H), 7. 74-7. 84(m, 4H), 7. 88(dt, J=7. 8, 1. 4Hz, 2H), 8. 30(ddd, J=1. 4, 1. 8, 7. 6Hz, 2H), 8. 45(t, J=1. 6Hz, 2H), 8. 71(dt, J=4. 4, 1. 6Hz, 2H), 8.

実施例 46

[0104] 白金錯体の合成

[4<u>k</u>66]

塩化白金(395mg、1.49mmol)及びカルボニルビス[3-(2-ピリジル)ベンゼン] (500mg、1.49mmol)をベングニトリル(40mL)中で還流下3時間反応し、析出した沈殿を濾取した後昇華にて精製し、白金錯体を黄色の粉末として600mg得た。収率76.1%。

Mass Spectrum (EI): $m/z=529(M^{\dagger})$

実施例 47

[0105] <u>(a)N-メシチル-N-2-[6-(2-ピリジル)ピリジン-2-イル]-3, 5-ジフェニルアニリンの合成</u>

[化67]

実施例1と同様にして、3,5ージフェニルアニリン(365mg)、2ープロモー6ー(2ーピリジル)ピリジン(350mg)及び2ープロモメシチレン(296mg)より、固体ーガラス状物として目的物を得た(133mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :2. 25(s, 6H), 2. 36(s, 3H), 6. 69(d, J=1. 6Hz, 2 H), 6. 89–6. 96(m, 4H), 7. 17(t, J=1. 5Hz, 1H), 7. 24–7. 61(m, 15H)

(b) 白金錯体の合成

[化68]

実施例26と同様にして、塩化白金(II) (68mg)及びN-メシチル-N-2-[6-(2-ピリジル)ピリジン-2-イル]-3, 5-ジフェニルアニリン(133mg)より、目的物を赤色結晶として得た(60mg)。

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ :1. 92(s, 6H), 2. 49(s, 3H), 6. 18(d, J=1. 6H z, 1H), 6. 65(d, J=8. 2Hz, 1H), 6. 91-7. 02(m, 2H), 7. 31-7. 84(m, 1 0H), 7. 97-8. 13(m, 2H), 8. 24(d, J=7. 0Hz, 1H), 8. 42(dt, J=1. 6, 8

WO 2005/042444 63 PCT/JP2004/015889

. 2Hz, 1H), 8. 78(d, J=8. 0Hz, 1H), 9. 62(d, J=5. 7Hz, 1H)。 実施例 48

[0106] (a) N. Nービス[3-(2-チアゾリル)フェニル]アニリンの合成 [化69]

実施例47と同様にして、アニリン及び2-(3-クロロフェニル)チアゾールからN, N-ビス[3-(2-チアゾリル)フェニル]アニリンを白色の粉末として収率96.3%で得た

¹H NMR(CDCl₃) δ:7.06(tt, J=1.4, 7.2Hz, 1H), 7.12–7.21(m, 4H), 7.24–7.39(m, 8H), 7.60(ddd, J=1.0, 1.6, 7.8Hz, 2H), 7.75(t, J=2.0Hz, 2H), 7.81(d, J=3.4Hz, 2H),

(b) 白金錯体の合成

[化70]

実施例47と同様にして、塩化白金及びN, N-ビス[3-(2-チアゾリル)フェニル]アニリンから目的の白金錯体を収率27.3%で得た。

¹H NMR(CD₂Cl₂) δ:6. 18(ddd, J=1. 0, 8. 5, 18. 4Hz, 2H), 6. 92(dd, J=7. 3, 8. 4Hz, 2H), 7. 21(dd, J=0. 8, 7. 2Hz, 2H), 7. 28–7. 33(m, 2 H), 7. 49(d, J=3. 5Hz, 2H), 7. 52(tt, J=1. 2, 7. 2Hz, 1H), 7. 64–7. 6

8(m, 2H), 8.02(d, 2H).

実施例 49

[0107] <u>カルボニルビス[3-(4-t-ブチルピリジン-2-イル)ベンゼン]の合成</u> [化71]

2-ブロモピリジンを2-ブロモー4-t-ブチルピリジンとした以外は実施例45と同様に反応を行い、カルボニルビス[3-(4-t-ブチルピリジン-2-イル)ベンゼン]をアモルファス状の固体として収率75.0%で得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :1. 36(s, 18H), 7. 27(dd, J=1. 6, 5. 4Hz, 2H), 7. 6 0(t, J=7. 6Hz, 2H), 7. 72-7. 78(m, 2H), 7. 86(d, J=7. 8Hz, 2H), 8. 2 6(d, J=7. 8Hz, 2H), 8. 44(s, 2H), 8. 60(d, J=5. 4Hz, 2H),

実施例 50

[0108] 白金錯体の合成

[化72]

カルボニルビス[3-(2-ピリジル)ベンゼン]をカルボニルビス[3-(4-t-ブチルピリジン-2-イル)ベンゼン]に変更した以外は実施例46と同様に反応を行い、反応液を濃縮して得られた残渣をカラム及び晶析にて精製することで、白金錯体を黄色の粉末として収率46.8%で得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ:1. 42(s, 18H), 7. 16-7. 28(m, 4H), 7. 66-7. 76(m, 4H), 8. 27(ddt, J=1. 0, 7. 6, 12. 8Hz, 2H), 8. 52(d, J=6. 0Hz, 2H)

実施例 51

[0109] <u>N, N-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-4-n-オクチルアニリンの合成</u> [化73]

実施例1と同様にして、4-n-オクチルアニリン(400mg)及び2-(3-クロロフェニル)ピリジン(776mg)より、固体ーガラス状物として目的物を得た(819mg)。 実施例 52

[0110] 白金錯体の合成

[化74]

実施例26と同様にして、塩化白金(II)(212mg)及びN, N-ビス[3-(2-ピリジル

WO 2005/042444 66 PCT/JP2004/015889

)フェニル]-4-n-オクチルアニリン(409mg)より、目的物を赤色結晶として得た(32 5mg)。

[0111] <u>ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]ジメチルシラン</u> [化75]

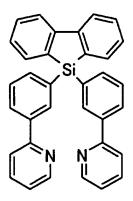
¹H-NMR(CDCl₃) δ:0. 67(s, 6H), 7. 21(ddd, J=2. 4, 4. 6, 8. 4Hz, 2H), 7. 47(t, J=7. 6Hz, 2H), 7. 70(dt, J=7. 4, 1. 2Hz, 2H), 7. 65-7. 80(m, 4H), 7. 99(dt, J=7. 8, 1. 4Hz, 2H), 8. 17(s, 2H), 8. 69(ddd, J=1. 0, 1. 6, 5. 2Hz, 2H),

実施例 54

[0112] <u>ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]ジフェニルシラン</u> [化76]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:7. 18(br s, 2H), 7. 33-7. 75(m, 18H), 8. 13(dd, J=1. 0, 7. 8Hz, 2H), 8. 20(s, 2H), 8. 65(br d, J=5. 2Hz, 2H)。 実施例 55

[0113] <u>9、9-ビス[3-(2-ピリジル)フェニル]-9H-シラフルオレン</u> [化77]



¹H-NMR(CDCl₃) δ :7. 19(ddd, J=1. 4, 3. 8, 7. 0Hz, 2H), 7. 34(dt, J=1. 0, 7. 4Hz, 2H), 7. 42-7. 56(m, 4H), 7. 56-7. 80(m, 6H), 7. 89(t, J=8. 2Hz, 4H), 8. 07(dt, J=8. 0, 1. 6Hz, 2H), 8. 25(s, 2H), 8. 65(d, J=4. 6Hz, 2H).

実施例 56

[0114] <u>9, 9-ビス「3-(2-ピリジル)フェニル]-9H-フルオレン</u> [化78]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:7. 15(ddd, J=1. 2, 4. 8, 7. 4Hz, 2H), 7. 27-7. 44(m, 8H), 7. 45-7. 56(m, 4H), 7. 64(dt, J=1. 8, 7. 8Hz, 2H), 7. 74-7. 84(m, 4H), 7. 88(dt, J=7. 2, 1. 8Hz, 2H), 8. 61(d, J=4. 6Hz, 2H)。 実施例 57

[0115] (a)N、N-ビス[3-(4-t-ブチルピリジン-2-イル)フェニル]アニリンの合成 [化79]

実施例1と同様にして、アニリン(88mg)及び2-(3-クロロフェニル)-4-t-ブチルピリジン(464mg)より、固体〜ガラス状物として目的物を得た(364mg)。

¹H-NMR(CDCl₃) δ :1. 31(s, 18H), 7. 15-7. 40(m, 10H), 7. 58-7. 79 (m, 7H), 8. 52(d, J=5. 4Hz, 2H).

(b) 白金錯体の合成

[化80]

実施例26と同様にして、塩化白金(II)(179mg)及びN, Nービス[3-(4-t-ブチルピリジン-2-イル)フェニル]アニリン(344mg)より、目的物を赤色結晶として得た(325mg)。

¹H-NMR(DMSO- d_6) δ :1. 14(s, 18H), 6. 09(d, J=8. 4Hz, 2H), 6. 89 -6. 99(m, 2H), 7. 25-7. 78(m, 9H), 8. 13(br, 2H), 8. 97-9. 02(m, 2H),

実施例 58

[0116] <u>6ージフェニルアミノー6'ーフェニルー2、2'ービピリジン</u> [化81]

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 75(dd, J=0. 6, 8. 2Hz, 1H), 7. 12-7. 55(m, 13 H), 7. 60(t, J=7. 9Hz, 1H), 7. 66-7. 78(m, 2H), 7. 95(dd, J=2. 4, 6. 2Hz, 1H), 8. 08-8. 20(m, 3H)_o

実施例 59

[0117] 6-(9H-カルバゾール-9-イル)-6'-フェニル-2. 2'-ビピリジン

WO 2005/042444 70 PCT/JP2004/015889

[化82]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:7. 35(dt, J=1. 2, 7. 6Hz, 2H), 7. 42-7. 62(m, 5H), 7. 68(dd, J=1. 0, 8. 0Hz, 1H), 7. 81(dd, J=1. 2, 7. 8Hz, 1H), 7. 91(t, J=7. 8Hz, 1H), 7. 97(d, J=8. 0Hz, 2H), 8. 09(t, J=7. 8Hz, 1H), 8. 12-8. 26(m, 4H), 8. 46(dd, J=1. 4, 7. 6Hz, 1H), 8. 67(dd, J=1. 0, 7. 8Hz, 1H)_o

実施例 60

[0118] <u>2-ジフェニルアミノー6-[3-(2-ピリジル)フェニル]ピリジン</u> [化83]

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 68(d, J=8. 0Hz, 1H), 7. 13-7. 58(m, 14H), 7. 68(dt, J=1. 4, 8. 0Hz, 1H), 7. 75(dt, J=2. 0, 8. 2Hz, 1H), 7. 91(dt, J=1. 4, 8. 0Hz, 1H), 8. 04(dt, J=1. 4, 8. 0Hz, 1H), 8. 49(t, J=1. 5Hz, 1H), 8. 67-8. 75(m, 1H)_o

実施例 61

[0119] <u>2-フェノキシー6-[3-(2-ピリジルオキシ)フェニル]ピリジン</u> [作84]

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 77(dd, J=0. 6, 8. 0Hz, 1H), 6. 90(dt, J=8. 2, 0 . 8Hz, 1H), 7. 00(ddd, J=1. 0, 5. 2, 7. 4Hz, 1H), 7. 10–7. 24(m, 4H), 7. 30–7. 50(m, 4H), 7. 62–7. 80(m, 4H), 8. 20(ddd, J=0. 8, 2. 0, 5. 2 Hz, 1H)_o

実施例 62

[0120] <u>3, 3'ービス[NーフェニルーNー(2ーピリジル)アミノ]ビフェニル</u> [化85]

¹H-NMR (CDCl₃) δ :6. 72-6. 84(m, 4H), 7. 08-7. 38(m, 18H), 7. 44(ddd, J=2. 0, 7. 4, 8. 4Hz, 2H), 8. 18-8. 26(m, 2H).

実施例 63

[0121] $2-\overline{y} = 2-\overline{y} = 2-\overline$

[化86]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:6. 60(d, J=8. 2Hz, 1H), 6. 70–6. 84(m, 2H), 7. 0 0–7. 50(m, 20H), 7. 60(d, J=8. 0Hz, 1H), 7. 70(t, J=1. 8Hz, 1H), 8. 23(dd, J=1. 6, 4. 6Hz, 1H)_o

実施例 64

[0122] <u>6-ジフェニルアミノピリジン-2-イル 6-フェニルピリジン-2-イル エーテル</u> [化87]

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 43(d, J=8. 0Hz, 1H), 6. 58(d, J=7. 6Hz, 1H), 6. 91(dd, J=0. 6, 8. 0Hz, 1H), 6. 96-7. 24(m, 10H), 7. 36-7. 56(m, 5 H), 7. 63(7. 6Hz, 1H), 7. 94-8. 03(m, 2H).

実施例 65

[0123] <u>6-(9H-カルバゾール-9-イル)ピリジン-2-イル 6-フェニルピリジン-2-イル エーテル</u> [化88]

¹H-NMR(CDCl₃) δ :6. 98-7. 24(m, 6H), 7. 38-7. 52(m, 4H), 7. 63(d, J=7. 6Hz, 1H), 7. 78(d, J=8. 4Hz, 2H), 7. 81(t, J=7. 6Hz, 1H), 7. 9 2-8. 10(m, 5H)_o

実施例 66

[0124] <u>2、2'-オキシビス(6-ジフェニルアミノピリジン)</u> [化89]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:6. 36(d, J=7. 8Hz, 2H), 6. 44(d, J=7. 8Hz, 2H), 7. 03-7. 15(m, 14H), 7. 20-7. 32(m, 6H), 7. 36(t, J=7. 8Hz, 2H)。 実施例 67

[0125] <u>2、2'-オキシビス「6-(9H-カルバゾール-9-イル)ピリジン</u> [化90]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:7.08-7.24(m, 10H), 7.44(d, J=7.8Hz, 2H), 7.75-7.84(m, 4H), 7.97(t, J=7.8Hz, 2H), 7.98-8.08(m, 4H)。 実施例 68

[0126] N. N-ビス[3-(2-ピリジルオキシ)フェニル]アニリン [化91]

¹H-NMR(CDCl₃) δ:6. 77(ddd, J=1. 0, 2. 4, 8. 0Hz, 2H), 6. 85(dt, J= 0. 6, 8. 8Hz, 2H), 6. 86-7. 08(m, 7H), 7. 14-7. 32(m, 6H), 7. 64(ddd, J=2. 0, 7. 2, 8. 4Hz, 2H), 8. 18(ddd, J=0. 8, 2. 0, 5. 0Hz, 2H)。 実施例 69

[0127] 図1に示す構成の有機EL素子を作製した。

ガラス基板(g)上に、陽極(f)、正孔輸送層(e)、ホスト材料とドープ材料からなる発 光層(d)、正孔ブロック層(c)、電子輸送層(b)及び陰極(a)とが、ガラス基板(g)側 から順に形成されて構成されており、陽極(f)と陰極(a)には、それぞれリード線が接 続されて陽極(f)と陰極(a)との間に電圧を印加できるようになっている。 陽極(f)はITO膜であり、ガラス基板(g)に被着されている。

正孔輸送層(e)は、下記化合物(α-NPD)

[化92]

を用い、真空蒸着法にて陽極(f)上に40nmの厚さで形成した。 ホスト材料とドープしたリン光発光材料を含む発光層(d)は、下記化合物(CBP) [化93]

及び実施例2で得られた白金錯体の両者を用い、同時に真空蒸着(ドープ3重量%) を行い、正孔輸送層(e)上に35nmの厚さで形成した。

正孔ブロッキング層(c)は、下記化合物(BCP)

[化94]

を用い、真空蒸着法にて発光層(d)上に10nmの厚さで形成した。 電子輸送層(b)は下記化合物(Alq₃) [化95]

を用い、真空蒸着法にて正孔ブロッキング層(c)上に35nmの厚さで形成した。 陰極(a)は、電子輸送層(b)側から順に、MgとAgを10:1の比率で100nmの厚さ で真空共蒸着した後、Agを更に10nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した

得られた有機EL素子の陽極(ITO)(f)側にプラス、陰極(a)側にマイナスの電圧を印加したところ、非常に低い電圧から安定な発光が確認された。輝度100cd/m²において、素子の外部量子効率は4.2(%)、発光効率は5.3(lm/W)と極めて高効率であった。更に、発光層(d)に用いた本発明化合物に起因する非常に色純度の高い緑色発光が得られ、輝度100cd/m²におけるCIE色度点は(x, y)=0.32,0.5 5であった。

実施例 70

[0128] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例6で得られた白金錯体を 用いた素子を作成した。

実施例 71

[0129] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例4で得られた白金錯体を 用いた素子を作成した。

実施例 72

[0130] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例12で得られた白金錯体 を用いた素子を作成した。

実施例 73

[0131] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例8で得られた白金錯体を 用いた素子を作成した。

実施例 74

[0132] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例26で得られた白金錯体 を用いた素子を作製した。

実施例 75

[0133] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例28で得られた白金錯体を用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで 真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 76

[0134] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例34で得られた白金錯体を用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで 真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 77

[0135] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例38で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔ブロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。なお、BAlqとは以下の化合物である。
[4と96]

実施例 78

[0136] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例44で得られた白金錯体(

ドープ6重量%)を用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 79

[0137] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例32で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔ブロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 80

[0138] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例42で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔プロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 81

[0139] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例30で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔ブロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 82

- [0140] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例46で得られた白金錯体(ドープ1重量%)を用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。 実施例83
- [0141] 実施例27と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例52で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔ブロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。

実施例 84

[0142] 実施例69と同様の素子構造を有し、発光層(d)にBAlq及び実施例4で得られた 白金錯体を用い、同時に真空蒸着(ドープ6重量%)を行い、正孔ブロッキング層(c) はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nm の厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。 実施例 85

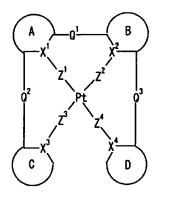
- [0143] 実施例27と同様の素子構造を有し、発光層(d)に実施例48で得られた白金錯体(ドープ6重量%)を用い、正孔ブロッキング層(c)はBAlqを用い、陰極(a)に電子輸送層(b)側から順にLiFを0.5nm、Alを100nmの厚さで真空蒸着した積層体により構成した素子を作製した。
- [0144] 以下に上記実施例で作成した素子評価の結果を示す。 [表1]

実施例	ELピーク	CIE色度点	外部量子効率 (%)	発光効率 (lm/W)
	(nm)	(x, y)		
		@100cd/m ²	@100cd/m ²	@100cd/m²
7 0	510.6	0.32,0.59	1. 2	1. 1
7 1	610.0	0.63,0.36	10.5	6. 7
7 2	510.0	0.35,0.59	5. 3	5. 0
7 3	619.8	0.66,0.34	10.1	4.8
7 4	614.6	0.64,0.35	7. 8	3. 5
7 5	605.5	0.62,0.37	7. 6	4. 6
7 6	613.2	0.64,0.35	5. 9	3. 1
7 7	492.5	0.36,0.49	4. 1	3. 8
7 8	505.5	0.31,0.51	1. 2	1. 3
7 9	623.3	0.67,0.33	9. 3	3. 6
8 0	594.7	0.52,0.44	1. 4	0.8
8 1	610.0	0.64.0.36	10.6	5. 9
8 2	501.2	0. 27, 0. 58	5. 1	5. 6
8 3	618.4	0.64,0.36	9. 2	4. 6
8 4	610.0	0.64,0.36	10.6	5. 9
8 5	635.0	0.67,0.32	7. 1	4. 7

WO 2005/042444 80 PCT/JP2004/015889

請求の範囲

[1] 下記一般式(1) [化97]



(1)

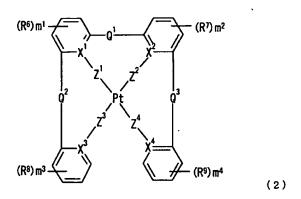
(式中、環A、環B、環C及び環Dは、この中の何れか2つの環が置換基を有していてもよい含窒素複素環を示し、残りの2つの環は置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環を示し、環Aと環B、環Aと環C又は/及び環Bと環Dとで縮合環を形成していてもよく、また、それぞれの環と後述する R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 又は R^5 とで縮合環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子又は窒素原子を示す。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 はそれぞれ独立して、二価の原子(団)又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同時に結合手を表すことはない。 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。)で表される白金錯体。

 *及びR^bは、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基を示す。また、R¹とR²、R⁴とR⁵、R⁸とR^bとが互いに結合して各々が置換している原子と共に、環内にヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成していてもよい。)である、請求項1に記載の白金錯体。

- [3] 一般式(1)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 、置換基を有していてもよい5員環又は6員環の含窒素複素環であり、該環に5又は 6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は2個縮合して縮合環を形成 していてもよい含窒素複素環である、請求項1又は2に記載の白金錯体。
- [4] 一般式(1)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が、それぞれ置換基を有していてもよい、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロール環、ジアゾール環、トリアゾール環、チアゾール環、チアジアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、ベングピリジン環、ベングジアジン環、及びベングピロール環からなる群より選ばれる、置換基を有していてもよい含窒素複素環である、請求項1〜3の何れかに記載の白金錯体。
- [5] 一般式(1)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 置換基を有していてもよい含窒素複素環であり、残りの2つの環が置換基を有してい てもよい6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環、或いは5員環の芳香族複 素環であって、該環に5又は6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は 2個縮合して縮合環を形成していてもよいアリール環又はヘテロアリール環である、 請求項1〜4の何れかに記載の白金錯体。
- [6] 一般式(1)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 置換基を有していてもよい含窒素複素環であり、残りの2つの環がそれぞれ置換基を 有していてもよい、ベンゼン環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロール環、ジ アゾール環、フラン環、チオフェン環、オキサゾール環及びチアゾール環からなる群 より選ばれる、置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環、又はこれ らの環に5又は6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は2個縮合して 形成された縮合環である、請求項1~5の何れかに記載の白金錯体。
- [7] 下記一般式(2)

WO 2005/042444 82 PCT/JP2004/015889

[化98]



(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、それぞれ独立して、アルキル基、ハロゲン化アルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、モノ又はジア ルキルアミノ基、モノ又はジアラルキルアミノ基、モノ又はジアリールアミノ基、アルコ キシ基、アルケニルオキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、ヘテロアリー ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシ ルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、アラルキルオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイ ル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ アリールチオ基、アルカンスルホニル基、アレーンスルホニル基、アルカンスルフィニ ル基、アレーンスルフィニル基、ウレイド基、置換リン酸アミド基、ヒドロキシ基、メルカ プト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基 、スルフィノ基、ヒドラジノ基、ヘテロ環基、トリアルキルシリル基又はトリアリールシリル 基を示し、 $R^6 \geq R^7$ 、 $R^6 \geq R^8$ 、又は/及び $R^7 \geq R^9 \geq \tau$ 縮合環を形成していてもよい。 m^1 m^2 , m^3 及び m^4 はそれぞれ R^6 , R^7 , R^8 及び R^9 の数を示し、それぞれ独立して0ー3 の整数を示す。また、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 が2以上の整数の場合は、複数の R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は互いに異なっていてもよく、更には、 R^6 基同士、 R^7 基同士、 R^8 基同士、 R^9 基同士が一緒になって縮合環構造を形成していてもよい。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 は、そ れぞれ独立して、 $-(CR^1R^2)_{n_1}$ -、 $-O(CR^1R^2)_{n_1}$ O-、 $-(O)_{n_2}$ C(=O)(O)_{n_3}-、酸素 原子、硫黄原子、-NR³-、BR³a、-S(=O)-、-SO¸-、-O(SO¸)O-、-Si(R⁴R⁵) -、 $-OSi(R^4R^5)O-$ 、 $-C(=CR^8R^6)-$ 、又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同

時に結合手を示すことは無い。該 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 における R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示す。n1は1~3の整数を示し、n2及びn3は、それぞれ独立して、0又は1の整数を示す。 R^3 は水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示し、 R^{3a} はアルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^a 及び R^b は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基を示す。また、 R^1 と R^2 、 R^4 と R^5 、 R^a と R^b とが互いに結合して各々が置換している原子と共に、環内にヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。)

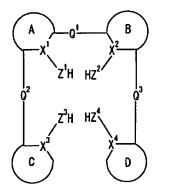
で表される請求項1に記載の白金錯体。

- [8] 一対の電極間に発光層若しくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した 発光素子において、少なくとも一層が、前記の一般式(1)又は一般式(2)で表される 白金錯体を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光素子。
- [9] 発光素子が有機電界発光素子である請求項8に記載の発光素子。
- [10] 少なくとも一層に含有される白金錯体が、有機電界発光素子の発光層におけるドーピング材料として作用し得るものである請求項8又は9に記載の発光素子。

(3)

[11] 下記一般式(3)

[化99]



(式中、環A、環B、環C及び環Dは、この中の何れか2つの環が置換基を有していてもよいアリール環又はへテロアリール環を示し、残りの2つの環は置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環を示し、環Aと環B、環Aと環C又は/及び環Bと環Dとで縮合環を形成していてもよく、また、それぞれの環と後述する Q^1 、 Q^2 及び Q^3 とで縮合環を形成していてもよい(ただし、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が酸素原子及び硫黄原子の場合を除く)。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 はこの中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子又は窒素原子を示す。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同時に結合手を示すことはない。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 が配位結合可能な窒素原子の場合、それらに結合する Z^1 H、 Z^2 H、 Z^3 H及び Z^4 Hは存在せず、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合可能な窒素原子の場合、それらに結合する Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は共有結合手を示す。)で表される化合物。

- [13] 一般式(3)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 、置換基を有していてもよい5員環又は6員環の含窒素複素環であり、該環に5又は 6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は2個縮合して縮合環を形成

していてもよい含窒素複素環である、請求項11又は12に記載の化合物。

- [14] 一般式(3)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が、それぞれ置換基を有していてもよい、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロール環、ジアゾール環、トリアゾール環、チアゾール環、チアジアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、ベングピリジン環、ベングジアジン環、及びベングピロール環からなる群より選ばれる、置換基を有していてもよい含窒素複素環である、請求項11〜13の何れかに記載の化合物。
- [15] 一般式(3)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 置換基を有していてもよい含窒素複素環であり、残りの2つの環が置換基を有してい てもよい6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環、或いは5員環の芳香族複 素環であって、該環に5又は6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は 2個縮合して縮合環を形成していてもよいアリール環又はヘテロアリール環である、 請求項11〜14の何れかに記載の化合物。
- [16] 一般式(3)で表される化合物の環A、環B、環C及び環Dの中の何れか2つの環が 置換基を有していてもよい含窒素複素環であり、残りの2つの環がそれぞれ置換基を 有していてもよい、ベンゼン環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環、ピロール環、ジ アゾール環、フラン環、チオフェン環、オキサゾール環及びチアゾール環からなる群 より選ばれる、置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環、又はこれ らの環に5又は6員環の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環が1又は2個縮合して 形成された縮合環である、請求項11~15の何れかに記載の化合物。
- [17] 下記一般式(4) [化100]

WO 2005/042444 86 PCT/JP2004/015889

$$(R^{5}) m^{1}$$
 Q^{1}
 $Z^{1}H HZ^{2}$
 Q^{2}
 $Z^{3}H HZ^{4}$
 $(R^{9}) m^{4}$
 $(R^{9}) m^{4}$

(式中、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、それぞれ独立して、アルキル基、ハロゲン化アルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、モノ又はジア ルキルアミノ基、モノ又はジアラルキルアミノ基、モノ又はジアリールアミノ基、アルコ キシ基、アルケニルオキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、ヘテロアリー ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシ ルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、アラルキルオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイ ル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ アリールチオ基、アルカンスルホニル基、アレーンスルホニル基、アルカンスルフィニ ル基、アレーンスルフィニル基、ウレイド基、置換リン酸アミド基、ヒドロキシ基、メルカ プト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基 、スルフィノ基、ヒドラジノ基、ヘテロ環基、トリアルキルシリル基又はトリアリールシリル \mathbf{m}^2 、 \mathbf{m}^3 及び \mathbf{m}^4 はそれぞれ \mathbf{R}^6 、 \mathbf{R}^7 、 \mathbf{R}^8 及び \mathbf{R}^9 の数を示し、それぞれ独立して $\mathbf{0}$ の整数を示す。また、 m^1 、 m^2 、 m^3 及び m^4 が2以上の整数の場合は、複数の R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は互いに異なっていてもよく、更には、 R^6 基同士、 R^7 基同士、 R^8 基同士、 R^9 基同士が一緒になって縮合環構造を形成していてもよい。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 は、そ れぞれ独立して、 $-(CR^1R^2)_{n1}$ -、 $-O(CR^1R^2)_{n1}$ O-、 $-(O)_{n2}C(=O)(O)_{n3}$ -、酸素 原子、硫黄原子、-NR³-、BR^{3a}、-S(=O)-、-SO₂-、-O(SO₂)O-、-Si(R⁴R⁵) -、-OSi(R^4R^5)O-、-C(=CR $^4R^b$)-、又は結合手を示すが、 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 が同 時に結合手を示すことは無い。該 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 における R^1 及び R^2 は、それぞれ独

立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示す。n1は1~3の整数を示し、n2及びn3は、それぞれ独立して、0又は1の整数を示す。 R^3 は水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示し、 R^{3a} はアルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。 R^a 及び R^b は、それぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はシアノ基を示す。また、 R^1 と R^2 、 R^4 と R^5 、 R^a と R^b とが互いに結合して各々が置換している原子と共に、環内にヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。Hは水素原子を示す。)

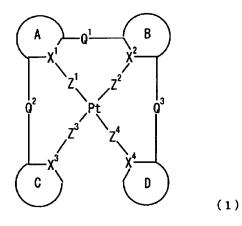
で表される請求項10に記載の化合物。

要約書

発光特性、発光効率が良好な発光素子用材料として有用な新規な白金錯体と、各種分野での利用可能な新規な発光材料の提供。

下記一般式(1)

【化1】



(式中、環A、環B、環C及び環Dは、この中の何れか2つの環が置換基を有していてもよい含窒素複素環を示し、残りの2つの環は置換基を有していてもよいアリール環又はヘテロアリール環を示し、環Aと環B、環Aと環C又は/及び環Bと環Dとで縮合環を形成していてもよい。 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、この中の何れか2つが白金原子に配位結合する窒素原子を示し、残りの2つは炭素原子又は窒素原子を示す。 Q^1 、 Q^2 及び Q^3 は、結合手、酸素原子、硫黄原子又は2価の基を示し、 Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 は、何れか2つが配位結合手を示し、残りの2つは共有結合手、酸素原子又は硫黄原子を示す。)

で表される白金錯体、及び該白金錯体を含んでなる発光素子。

[図1]

